JP8268890

Publication Title:

PROPHYLACTIC AND THERAPEUTIC AGENT FOR HEPATITIS C

Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject prophylactic and therapeutic agent containing a specific benzopyran skeleton-containing compound as an active ingredient and exhibiting strong anti-hepatitis C activity based on new action mechanism inhibiting translation step of hepatitis C virus gene.

CONSTITUTION: This prophylactic and therapeutic agent contains a benzopyran skeleton-containing of formula I to formula IV (R<1> to R<26> are each H, OCOCH3, NO2, etc.), or its salt as an active ingredient. For example, the compound of formula I is obtained by subjecting ellagic acid extracted from Jussiaea suffruticosa to alkylation of hydroxyl group with an alkylating agent, acylation, etc., of hydroxyl group with a carboxylic acid anhydride. Specifically, e.g. 3,3-di- O-methylellagic acid is exemplified as the compound of formula I. Furthermore, the preventing and treating agent is preferably normally administered at a dialy dose of 1 mg to 5 g/adult in one to several portions.

Data supplied from the esp@cenet database - http://ep.espacenet.com

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-268890

(43)公開日 平成8年(1996)10月15日

								
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ					技術表示箇所
A 6 1 K 31/365	ACS		A 6	K 3	31/365		ACS	
31/35	ADY			3	31/35		ADY	
31/44			31/44					
// C 0 7 D 311/06		C 0 7 D 311/06						
311/22		311/22						
		審査請求	未請求	請求其	質の数9	OL	(全 34 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平7-75476	<u> </u>	(71)	上願人	000000	217		
		•			エーザ	イ株式	会社	
(22)出願日	平成7年(1995)3月	月31日			東京都	文京区	小石川4丁目	6番10号
			(71) {	出願人	595047189			
					ペイジ	ン・メ	ディカル・ユ	ニパーシティー
					中華人	民共和	国100083ペイ	ジンシエン, ハ
					イディ	アンク	, シュエイャ	ンルー,38ハオ
			(72) §	朔者	池田	信		
					茨城県	つくば	市梅園 2 -19	- 8
			(72) §	砌者	酒井	孝		
					茨城県	つくば	市松代 5 - 6	- 3
			(74) f	人野分	弁理士	古谷	馨 (外3	名)
								最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 C型肝炎の予防・治療剤

(57)【要約】

【目的】 C型肝炎の予防・治療剤の提供。

【構成】 一般式(I)~(IV)で表される化合物群から選択されるペンゾピラノン骨格を有する化合物又はその薬理学的に許容される塩を有効成分とするC型肝炎の予防・治療剤。

【化1】

【化2】

【化3】

$$R_{11} \xrightarrow{K_{14}} 0 \qquad 0 \qquad (111)$$

【化4】

 $(R^1 \sim R^{26}$ はH、 $-0COCH_3$ 、-0Q (QはH又は低級アルキル基)、 $-NO_2$ 、 $-CO_2$ H、 $-NH_2$ 、芳香環基、複案環基等を示す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式 (I)、 (II)、 (III) 又は (IV)

(化1)

【化2】

【化3】

【化4】

(式中、 R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹¹, R¹², R¹³, R¹⁴, R¹⁵, R¹⁶, R¹⁷, R¹⁸, R¹⁹, R²⁰, R²¹, R²², R²³, R²⁴, R²⁵及びR²⁶は、それぞれ同一又は異なって、水素原子、-OC OCH₃、-OQ(ここで Qは水素原子又は低級アルキル基を示す)、-NO₂、-CO₂H、-NE₂もしくは式

【化5】

(式中、L, Mは同一又は異なって水素原子又は低級アルキル基を示す)で表される基、又は一以上の置換基を有していてもよい芳香環基あるいは複素環基をそれぞれ示す。」で表される化合物群から選択されるベンゾピラノン骨格を有する化合物又はその薬理学的に許容される塩を有効成分とするC型肝炎の予防・治療剤。

【請求項2】 一般式(1)

【化6】

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & R^2 \\
R^4 & R^4
\end{array}$$
(1)

2

(式中、R¹, R², R³, R⁴, R⁶及びR⁶は、それぞれ同一又は異なって、水素原子、-0COCH₃、-0Q(ここで Qは水素原子又は低級アルキル基を示す)、-NO₂、-CO₂H、-NH₂もしくは式

[化7]

(式中、L、Mは同一又は異なって水素原子又は低級アルキル基を示す)で表される基、又は一以上の置換基を有していてもよい芳香環基あるいは複素環基をそれぞれ示 つ。)で表されるベンゾピラノン骨格を有する化合物又はその薬理学的に許容される塩を有効成分とするC型肝炎の予防・治療剤。

【請求項3】 一般式(11)

【化8】

30

$$\begin{array}{c|c}
R^{11} & R^{0} \\
R^{12} & R^{14}
\end{array}$$
(11)

(式中、R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹¹, R¹², R¹³ 及び R¹⁴ は、それぞれ同一又は異なって、水素原子、-0COCH₃、-0Q(ここでQは水素原子又は低級アルキル基を示す)、-NO₂、-CO₂ H、-NH₂ もしくは式

【化9】

(式中、L, Mは同一又は異なって水素原子又は低級アルキル基を示す)で表される基、又は一以上の置換基を有していてもよい芳香環基あるいは複素環基をそれぞれ示す。〕で表されるペンゾピラノン骨格を有する化合物又はその薬理学的に許容される塩を有効成分とするC型肝炎の予防・治療剤。

【請求項4】 一般式(III)

【化10】

$$R^{1*} \xrightarrow{R^{1*}} 0$$

【式中、 R¹⁵, R¹⁶, R¹⁷, R¹⁸, R¹⁹及び R²⁰は、それぞれ同一又は異なって、水素原子、-0COCH₃、-0Q (ここで Q は水素原子又は低級アルキル基を示す)、-NO₂、-CO₂ H 、-NH₂ もしくは式

【化11】

(式中、L, Mは同一又は異なって水素原子又は低級アルキル基を示す)で表される基、又は一以上の置換基を有していてもよい芳香環基あるいは複素環基をそれぞれ示す。〕で表されるベンゾピラノン骨格を有する化合物又はその薬理学的に許容される塩を有効成分とするC型肝炎の予防・治療剤。

【請求項5】 一般式 (IV)

【化12】

(式中、R²¹, R²², R²³, R²⁴, R²⁵ 及び R²⁶は、それぞれ同一又は異なって、水素原子、-0COCH₃、-0Q (ここで Q は水素原子又は低級アルキル基を示す)、-NO₂、-CO₂ H 30、-NH₂もしくは式

【化13】

(式中、L, Mは同一又は異なって水素原子又は低級アルキル基を示す)で表される基、又は一以上の置換基を有していてもよい芳香環基あるいは複素環基をそれぞれ示す。〕で表されるペンゾピラノン骨格を有する化合物又はその薬理学的に許容される塩を有効成分とするC型肝炎の予防・治療剤。

【請求項6】 一般式(I)において、R¹,R²,R⁶及びR⁶が水酸基であり、R³及びR⁴が水素原子である請求項1又は2記載のC型肝炎の予防・治療剤。

【請求項7】 一般式 (II) において、R⁷,R⁸,R¹²及びR ¹³が水酸基であり、R⁹,R¹⁰,R¹¹及び R¹⁴が水素原子であ

る請求項1又は3記載のC型肝炎の予防・治療剤。

【 請求項 8 】 一般式(III) において、 R^{19} 及び R^{20} が水酸基であり、 R^{16} , R^{17} 及び R^{18} が水素原子であり、 R^{15} が3, 4-ジヒドロキシフェニル基である請求項 1 又は 4 配載の C 型肝炎の予防・治療剤。

【請求項9】 一般式(III) において、 R¹⁹ 及び R²⁰ が 水酸基であり、R¹⁵, R¹⁷ 及び R¹⁸ が水素原子であり、 R ¹⁶ が3, 4 - ジヒドロキシフェニル基である請求項1又 は4記載のC型肝炎の予防・治療剤。

10 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、抗C型肝炎剤として有用なペンゾピラノン骨格を有する化合物又はその薬理学的に許容される塩を有効成分とするC型肝炎の予防・治療剤に関する。

[0002]

【従来の技術】

〈発明の背景〉1964年のBlumbergのオーストラリア抗原 〔後にB型肝炎ウイルス(HBV:Hepatitis B Viru 20 s)の外皮蛋白質であることがわかる〕の発見によりHBVの研究が進み、次いで1973年にA型肝炎ウイルス(HAV:Hepatitis A Virus)が発見された。しかし、これらA型、B型の肝炎ウイルスマーカーを使用しても特定できないウイルス性の肝炎が存在し注目を集めていた。この非A非B型肝炎は除外診断(現在では他の肝炎ウイルスマーカーが陰性で、C型肝炎ウイルス抗体の陽性により判断される)によるのみで、なかなかウイルスを特定することができなかった。その原因は血液中のウイルス畳及び抗原量がHBVに比して極めて少なく、ウイルスが感染した際の免疫反応が弱いことなどから、正体を解明するまでには長い時間が必要であった。

【0003】1988年にChooらが非A非B型肝炎の血友病患者の血液を接種し感染させたチンパンジーの血液からC型肝炎ウイルス(HCV:Bepatitis C Virus)のCDNA断片5-1-1をイムノスクリーニングによって取り出すことに成功した。この断片から遺伝子工学的手法を用いてHCVの核酸の同定が進み、HCV抗体検査、HCV核酸検出が可能となってきた。現在では非A非B型肝炎とされていたもののほとんどが、C型肝炎であることがわかっており、その他にもD型、E型を含め5種類の肝炎ウイルスが知られている。A型、B型、C型肝炎の特徴を下記表1にまとめた。

 $[0\ 0\ 0.4]$

【表1】

Г	ゲノム	排 造	感染経路など
A型肝炎	約 7.5Kbの線状 1 本額RNA	底鎖270mの正20面体構造。 エンベローブを有さず、5 種の構造最白と6種の非構 造蛋白からなる。	肝細胞で増殖後、胆汁、腸管を軽由して便中に排出され、 経口的に感染する。慢性化す ることなく完全に拍振する。
B型肝炎	約 3.2%bの 2 本 組載状DNA	直径42cm。エンペロープと それに囲まれた直径27cmの コアを有する二重構造。	血液を介した感染。3歳以下 で感染するとキャリア化する が、それ以上では感染後もキャリアになることはなく、免 疫機能低下者にのみ持続感染 する。
C型肝炎	約 9.5Kbの線状 I 本線RNA	ウイルス粒子は未分離で現在 I~1V型に分類される。 取似ウイルスと比較して構造蛋白・非構造蛋白・非構造蛋白が推定 されている。	血液を介した感染。成人でも 感染するとキャリア化する。 輸血後の急性肝炎の場合、60 ~70%が慢性肝炎へと移行す る。自己抗体の出現も多い。

【0005】HCVは、ウイルスそのものによる細胞障害性は低く、かつ抗原性も低いため、宿主中で持続感染し慢性化する場合が多い。実際、中和抗体(抗原特異的に結合して、ウイルスの生物学的活性を消失又は減退させる抗体)の標的となるC型肝炎ウイルスエンベロープの抗原部分は変異速度が速く、抗体による認識を回避している可能性がある。一般にHCV感染が持続すると、急性肝炎に続き肝障害が生じるが数年で沈静化する。その後20~30年の無症候性の持続感染が続くと再び肝炎が再発する。さらに強い肝障害が持続すると慢性活動性肝炎から肝硬変へと進行して、最終的には肝細胞癌が生じることになる。

【0006】<従来の技術>従って、HCVの感染初期 に原因療法を行い、慢性化を防ぐ必要性がある。理想的 にはまずウイルスの増殖を抑制する選択毒性の優れた治 療薬(抗ウイルス剤)が待望される。現在、その原因療 法薬としてのインターフェロン (IFN) が、C型肝炎 30 治療の第一選択薬として用いられている。IFNは、も ともとウイルス増殖を抑制する物質として発見され、当 初からウイルス病治療への応用が期待されていた。しか し、極微量で抗ウイルス作用を発揮し、しかも多様な生 理作用を示すために、長い間その実体を把握することが 困難であった。また、大量生産系の開発に多くの時間が 費やされたため、実際にウイルス病治療に用いられるま でには予想外に長い期間を必要とした。IFNの作用機 序は、一般的には、IFN分子が細胞表面のレセプター に特異的に結合することにより細胞内に二次的シグナル 40 が生じ、これが細胞内の抗ウイルス作用物質遺伝子群に 働いて遺伝子が発現することによると考えられている。 その他のC型肝炎治療薬には、対症療法薬として肝庇護 剤(肝炎を沈静化させ肝病変の進展を阻止することが期 待できる) である甘草抽出物成分のグリチルリチンが用 いられている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】このように、現在ほとんど唯一の治療薬としてIFNが多用されているが、この薬も万能ではなく、全般的にみれば治療効果があるの 50

はおよそ半数程度の患者である。またそのうちの半数は、病状が改善されたケースでも投与を中止すると半年以内に再発する。さらにIFNの投与によっても改善されない例もかなり多い。この様なIFNが効かないケースに対する薬物はまだ開発されるに至っていない。

6

[0008]

20

【課題を解決するための手段】本発明者らは、特に1FNと作用機序が異なることにより1FN無効例などにも有用である薬物の創出と、以上の問題点の解決を目指し抗C型肝炎剤の研究を鋭意重ねた結果、中国産薬用植物であるキグチキンバイから抽出した下記式で表されるエラグ酸が抗C型肝炎活性を有することを発見し、その誘導体であるベンゾピラノン骨格を有する化合物が新規な作用メカニズムの下、強力な抗C型肝炎活性を有し、医薬として有用であることを見出し、本発明を完成した。

[0009]

70 【化14】

エラグ酸

7 【0010】すなわち本発明は、下記一般式(I)、(III) 又は(IV)

[0011]

【化15】

...

$$\begin{array}{c|c}
R^{11} & & & \\
R^{12} & & & \\
R^{14} & & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^{1} & & \\
R^{14} & & \\
\end{array}$$
(11)

[0013] 【化17】

【化16】

$$R^{10} \xrightarrow{R^{17}} R^{16}$$

$$R^{10} \xrightarrow{R^{20}} 0$$
(111)

[0014] 【化18】

$$R_{12}$$

$$R_{13}$$

$$R_{14}$$

$$R_{15}$$

$$R_{15}$$

$$R_{15}$$

$$R_{15}$$

$$R_{15}$$

$$R_{15}$$

【0015】 (式中、 R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, R 10, R11, R12, R18, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R²².R²³,R²⁴,R²⁶ 及び R²⁶は、それぞれ同一又は異なっ て、水素原子、-0C0CH₃、-0Q (ここで Qは水素原子又 は低級アルキル基を示す)、-NO2、-CO2H、-NH2もしく は式

[0016] 【化19】

【0017】(式中、L、Mは同一又は異なって水素原子 又は低級アルキル基を示す)で表される基、又は一以上 の鼠換基を有していてもよい芳香環基あるいは複素環基 をそれぞれ示す。〕で表される化合物群から選択される ベンゾピラノン骨格を有する化合物又はその薬理学的に 許容される塩を有効成分とするC型肝炎の予防・治療剤 50 ジメチルブトキシ基、2,2-ジメチルブトキシ基、

に関する。

【0018】本明細書中に使用されている語句について 以下詳細に説明する。R1, R2, R3, R4, R6, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R ²², R²³, R²⁴, R²⁵ 及び R²⁶は、それぞれ同一又は異なっ て、水素原子、-OCOCH:、-OQ(ここで Qは水素原子又は 低級アルキル基を示す)、-NO2、-CO2 H、-NH2 もしくは 式

8

[0019]

10 【化20】

【0020】(式中、L, Mは同一又は異なって水素原子 又は低級アルキル基を示す)で表される基、又は一以上 の置換基を有していてもよい芳香環基あるいは複素環基 をそれぞれ示す。ここで、 -OCOCHoはアセトキシ基を、 -NO2 はニトロ基を、-CO2 H はカルボキシル基を、-NH2 は アミノ基をそれぞれ示す。また、 -0Qは、 Qが水素原子 の時は水酸基を、Qが低級アルキル基のときは低級アル 20 コキシ基をそれぞれ示す。

【0021】低級アルキル基とは、炭素数1~6の直鎖 もしくは分岐鎖状のアルキル基を示し、具体的には、例 えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピ ル基、n-プチル基、i-プチル基、 sec-プチル基、 t-プチル基、n-ペンチル基、i-ペンチル基、 sec -ペンチル基、 t -ペンチル基、ネオペンチル基、1-メチルプチル基、2-メチルプチル基、1、1-ジメチ ルプロピル基、1,2-ジメチルプロピル基、n-ヘキ シル基、1-ヘキシル基、1-メチルペンチル基、2-30 メチルペンチル基、3-メチルペンチル基、1,1-ジ メチルプチル基、1、2-ジメチルプチル基、2、2-ジメチルプチル基、1,3-ジメチルプチル基、2,3 -ジメチルプチル基、3,3-ジメチルプチル基、1-エチルプチル基、2-エチルプチル基、1,1,2-ト リメチルプロピル基、1、2、2-トリメチルプロピル 基、1-エチル-1-メチルプロピル基、1-エチル-2-メチルプロビル基などが挙げられる。

【0022】低級アルコキシ基とは、前記低級アルキル 基に対応するものを示し、具体的には、例えばメトキシ 40 基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ 基、n-プトキシ基、i-プトキシ基、 sec-プトキシ 基、t-プトキシ基、n-ペンチルオキシ基、i-ペン チルオキシ基、 sec-ペンチルオキシ基、 t -ペンチル オキシ基、ネオペンチルオキシ基、1-メチルプトキシ 基、2-メチルプトキシ基、1,1-ジメチルプロポキ シ基、1、2-ジメチルプロポキシ基、n-ヘキシルオ キシ基、i-ヘキシルオキシ基、1-メチルペンチルオ キシ基、2-メチルペンチルオキシ基、3-メチルペン チルオキシ基、1、1-ジメチルプトキシ基、1、2(6)

1. 3-ジメチルプトキシ基、2. 3-ジメチルプトキ シ基、3,3-ジメチルプトキシ基、1-エチルプトキ シ基、2-エチルプトキシ基、1,1,2-トリメチル プロポキシ基、1,2,2-トリメチルプロポキシ基、 1-エチル-1-メチルプロポキシ基、1-エチル-2 -メチルプロポキシ基などが挙げられる。

[0023] 次に、式

[0024]

【化21】

- CON

【0025】(式中、L、Mは同一又は異なって水素原子 又は低級アルキル基を示す) で表される基は、無置換力 ルパモイル基、N-低級アルキル置換カルパモイル基又 はN、N-ジ低級アルキル置換カルパモイル基を示し、 具体的に例示すれば、カルバモイル基、メチルカルバモ イル基、ジメチルカルパモイル基、メチルエチルカルパ モイル基、エチルカルパモイル基、ジエチルカルパモイ ル基、n-プロピルカルパモイル基、メチル-n-プロ ピルカルバモイル基、エチルーn-プロピルカルバモイ 20 ポキシ基;メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル ル基、ジーnープロピルカルパモイル基、iープロピル カルパモイル基、メチルーi-プロピルカルパモイル 基、エチルーiープロピルカルバモイル基、ジーiープ ロピルカルパモイル基、n-プロピルーi-プロピルカ ルバモイル基、プチルカルバモイル基、メチルプチルカ ルパモイル基、エチルプチルカルパモイル基、n-プロ ピルプチルカルバモイル基、1-プロピルプチルカルバ モイル基、ジプチルカルパモイル基、ペンチルカルバモ イル基、メチルペンチルカルバモイル基、エチルペンチ ルカルパモイル基、n-プロピルペンチルカルパモイル 30 基、1-プロピルペンチルカルパモイル基、プチルペン チルカルパモイル基、ジベンチルカルパモイル基、ヘキ シルカルバモイル基、メチルヘキシルカルバモイル基、 エチルヘキシルカルパモイル基、n-プロピルヘキシル カルパモイル基、iープロピルヘキシルカルパモイル 基、プチルヘキシルカルパモイル基、ペンチルヘキシル カルパモイル基、ジヘキシルカルパモイル基などが挙げ られる。

【0026】一以上の置換基を有していてもよい芳香環 基あるいは複素環基における置換基としては、具体的に 40 は、例えば水酸基;チオール基;ニトロ基;モルホリノ 基;チオモルホリノ基;フッ素原子、塩素原子、臭素原 子、ヨウ素原子などのハロゲン原子; ニトリル基; アジ ド基;ホルミル基;メチル基、エチル基、プロビル基、 イソプロピル基、プチル基などのアルキル基;ピニル 基、アリル基、プロペニル基などのアルケニル基;エチ ニル基、プチニル基、プロパルギル基などのアルキニル 基、低級アルキル基に対応するメトキシ基、エトキシ 基、プロポキシ基、プトキシ基などのアルコキシ基;フ ルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメ 50 ルチオ基;フェニルチオ基、ピリジニルチオ基、チエニ

10 チル基、フルオロエチル基などのハロゲノアルキル基; ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基、ヒドロキシ プロピル基などのヒドロキシアルキル基; グアニジノ 基:ホルムイミドイル基:アセトイミドイル基:カルパ モイル基;チオカルパモイル基;カルパモイルメチル 基、カルパモイルエチル基などのカルパモイルアルキル 基:チオカルパモイルメチル基、チオカルパモイルエチ

ル基などのチオカルパモイルアルキル基;メチルカルパ モイル基、ジメチルカルパモイル基、メチルエチルカル 10 パモイル基、ジエチルカルパモイル基などのアルキルカ ルバモイル基、メチルチオカルパモイル基、ジメチルチ

ジエチルチオカルパモイル基などのアルキルチオカルバ モイル基;カルバミド基;アセチル基などのアルカノイ ル基;アミノ基;メチルアミノ基、エチルアミノ基、イ ソプロピルアミノ基などのアルキルアミノ基;ジメチル

オカルパモイル基、メチルエチルチオカルパモイル基、

アミノ基、メチルエチルアミノ基、ジエチルアミノ基な どのジアルキルアミノ基;アミノメチル基、アミノエチ ル基、アミノプロビル基などのアミノアルキル基:カル

基、プロポキシカルポニル基などのアルコキシカルポニ ル基:メトキシカルポニルメチル基、エトキシカルポニ

ルメチル基、プロポキシカルポニルメチル基、メトキシ カルポニルエチル基、エトキシカルポニルエチル基、プ ロポキシカルポニルエチル基などのアルコキシカルボニ ルアルキル基;メチルオキシメチル基、メチルオキシエ

チル基、エチルオキシメチル基、エチルオキシエチル基 などのアルキルオキシアルキル基;メチルチオメチル 基、メチルチオエチル基、エチルチオメチル基、エチル

チオエチル基などのアルキルチオアルキル基;アミノメ チルアミノメチル基、アミノエチルアミノメチル基など

のアミノアルキルアミノアルキル基:メチルカルポニル オキシ基、エチルカルポニルオキシ基、イソプロビルカ ルポニルオキシ基などのアルキルカルポニルオキシ基;

オキシメチル基、ペンジルオキシエチルオキシエチル基 などのアリールアルコキシアルコキシアルキル基;ヒド ロキシエチルオキシメチル基、ヒドロキシエチルオキシ

エチル基などのヒドロキシアルコキシアルキル基;ペン ジルオキシメチル基、ペンジルオキシエチル基、ペンジ

ルオキシプロピル基などのアリールアルコキシアルキル 基:トリメチルアンモニオ基、メチルエチルメチルアン モニオ基、トリエチルアンモニオ基などの第四級アンモ

ニオ基:シクロプロピル基、シクロプチル基、シクロペ ンチル基、シクロヘキシル基などのシクロアルキル基; シクロプロペニル基、シクロプテニル基、シクロペンテ

ニル基、シクロヘキセニル基などのシクロアルケニル 基:フェニル基、ピリジニル基、チエニル基、フリル 基、ピロリル基などのアリール基:メチルチオ基、エチ

ルチオ基、プロピルチオ基、プチルチオ基などのアルキ

ルチオ基、フリルチオ基、ピロリルチオ基などのアリー ルチオ基:ペンジル基、トリチル基、ジメトキシトリチ ル基などのアリール低級アルキル基;スルホニル基、メ シル基、p-トルエンスルホニル基などの環換スルホニ ル基:ペンゾイル基などのアリロイル基:フルオロフェ ニル基、プロモフェニル基などのハロゲノアリール基; メチレンジオキシ基などのオキシアルコキシ基等を挙げ ることができる。一以上の置換基を有していてもよいと は、これら基を任意に組み合わせて有していてもよいこ とを意味し、例えば水酸基、チオール基、ニトロ基、モ 10 ルホリノ基、チオモルホリノ基、ハロゲン原子、ニトリ ル基、アジド基、ホルミル基、アミノ基、アルキルアミ ノ基、ジアルキルアミノ基、カルパモイル基、スルホニ ル基、アセチル基、アルキル基、アルコキシ基などで置 換された芳香環基あるいは複素環基なども本発明中に含 まれる。

【0027】また、芳香環基としては、具体的には、フ ェニル基、ナフチル基など、複素環基としては、具体的 にはピラニル基、ピリジル基、ピリダジル基、ピリミジ ル基、ピラジル基、フリル基、チエニル基、ピロリル 20 基、オキサゾリル基、イソキサゾリル基、チアゾリル 基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、ピラゾリル 基、フラザニル基、チアジアゾリル基などが挙げられ、 好ましくはフェニル基、ピリジル基が挙げられる。従っ て一以上の置換基を有していてもよい芳香環基あるいは 複素環基としての具体例としては、例えば、フェニル 基、4-ヒドロキシフェニル基、3,4-ヒドロキシフ ェニル基、2-ピリジル基、3-ヒドロキシ-4-メト キシフェニル基、3-メトキシ-4-ヒドロキシフェニ ル基、3,4-ジメトキシフェニル基などが挙げられ 30 る。

【0028】薬理学的に許容できる塩としては、特に種 類は限定されないが、例えば塩酸塩、硫酸塩、炭酸塩、 重炭酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩などの無機酸 の付加塩;酢酸塩、マレイン酸塩、乳酸塩、酒石酸塩、 トリフルオロ酢酸塩などの有機カルボン酸の付加塩;メ タンスルホン酸塩、ヒドロキシメタンスルホン酸塩、ヒ ドロキシエタンスルホン酸塩、ペンゼンスルホン酸塩、 トルエンスルホン酸塩、タウリン塩などの有機スルホン 酸の付加塩;トリメチルアミン塩、トリエチルアミン 40 塩、ピリジン塩、プロカイン塩、ピコリン塩、ジシクロ ヘキシルアミン塩、N, N'-ジペンジルエチレンジア ミン塩、N-メチルグルカミン塩、ジエタノールアミン 塩、トリエタノールアミン塩、トリス(ヒドロキシメチ ルアミノ)メタン塩、フェネチルベンジルアミン塩など のアミンの付加塩;アルギニン塩、リジン塩、セリン 塩、グリシン塩、アスパラギン酸塩、グルタミン酸塩な どのアミノ酸の付加塩などを挙げることができる。全て の互変異生体及び幾何異性体などの異性体も本発明に含 まれる。

12

【0029】次に本願発明にかかる化合物の製造法につ いて説明する。エラグ酸は、キダチキンパイからの抽出 により得ることができる。具体的には、キダチキンパイ の全草や根、茎、葉などを水、低級脂肪族アルコール 類、含水低級脂肪族アルコール類、芳香族アルコール 類、含ハロゲン溶媒及びこれらの混合溶媒を用いて0℃ 付近より沸点に至る範囲内で減圧、常圧、又は加圧下に 抽出操作を行い、活性物質を含むエキスを得ることがで きる。本エキスを種々の分離精製法を用いることによ り、活性本体であるエラグ酸を得ることができる。

【0030】また、本願発明にかかる化合物は公知化合 物であり、公知の技術により製造が可能であるが、参考 として以下に一般的な製造法を例示する。一般式(I) [0031]

【化22】

$$\begin{array}{c|c}
R^{1} & R^{2} \\
R^{3} & R^{4}
\end{array}$$

【0032】 (式中、R1, R2, R3, R4, R5 及びR6は、前記定 義に同じ基をそれぞれ示す。〕で表されるペンゾピラノ ン骨格を有する化合物又はその薬理学的に許容される塩 は、上記抽出によって得られたエラグ酸を直接官能基変 換、例えばアルキル化剤による水酸基のアルキル化、無 水カルボン酸などによる水酸基のアシル化等、を行うこ とにより得ることができる。このようにエラグ酸に対し て慣用手段による官能基変換を行うことにより、例え II.

[0033] 【化23】

13

* [0034] (式中、Meはメチル基、Acはアセチル基を 示す。) などの化合物を簡単に得ることが可能である。 また、次の反応式

14

[0035] [化24]

(1)

【0036】 (式中、R¹, R², R³, R⁴, R⁵ 及びR⁶ は、前記定 40 義に同じ基をそれぞれ示す。〕 で表される製造法によっ ても、上記一般式(1)で表される化合物を得ることが

できる。例えば、下記反応式 【0037】 【化25】

$$0: N \longrightarrow 0 \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow 0$$

【0038】で表される反応を行うことにより、上記一 般式(I)に包含される2つの化合物を得ることができ る。この反応はジフェン酸を二トロ化し、次いで縮合に よりラクトン環を形成させ、さらにニトロ基をアミノ基* *に還元する工程を含むものである。 【0039】更にまた、次の反応式 [0040] 【化26】

$$(A) + (B) \longrightarrow 0$$

$$R' \longrightarrow 0$$

Me0

(脱保護と同時に閉環が起こる) 【0041】〔式中、 R¹,R²,R³,R³,R⁵,R⁵及びMeは、前 記定義に同じ基をそれぞれ示す。〕で表される製造法に よっても、上記一般式(I)で表される化合物を得るこ

(I) 4,4-ジメチルオキサゾリン化し、次いでハロゲン化 により化合物 (A) を得、同様に化合物 (B) を得、こ のようにして得られた化合物 (A), (B) を反応さ とができる。これは安息香酸誘導体のカルボキシル基を 50 せ、慣用手段により官能基変換を行い、上配一般式

(1) で表される化合物を得る方法である。 具体的な化 [0042] 合物で例示すれば、下記反応式 【化27】

$$\begin{array}{c} CO_2H \\ \hline \\ OMe \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} OMe \\ \hline \\ OMe$$

【0043】〔式中、Meは前記定義に同じ基を示す。〕 で表される反応を行うことにより、上記一般式(I)に 包含される化合物を得ることができる。

【0044】一般式 (II)

[0045]

【化28】

※【0046】 (式中、R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹¹, R¹², R¹³及び R 11は、前記定義に同じ基をそれぞれ示す。〕で表される ベンゾピラノン骨格を有する化合物又はその薬理学的に 20 許容される塩は、以下の反応式で表される方法により合

18

成することができる。

[0047]

【化29】

(C)

【0048】 (式中、R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14及 びMeは、前配定義に同じ基をそれぞれ示し、Etはエチル 基を示す。〕これは、安息香酸誘導体のカルポキシル基 をジエチルアミンを用いてアミド化し、次いでハロゲン 50 である。このようにして得られた化合物 (C), (D)

化により化合物(C)を得、一方、メトキシベンゼン誘 導体をハロゲン化し、次いでそのハロゲン原子を水酸化 ホウ案で躍換することにより、化合物(D)を得る工程

を以下の反応式 【0049】 *【化30】

$$(C) + (D) \longrightarrow R^{11} \xrightarrow{R^{1}} R^{1}$$

$$R^{12} \xrightarrow{R^{13}} R^{14}$$

$$\begin{array}{c} R^{1} \\ R^{12} \\ R^{12} \\ R^{12} \end{array}$$

【0050】〔式中、R',R⁸,R⁹,R¹⁰,R¹¹,R¹²,R¹³,R¹⁴,M e 及びEtは、前記定義に同じ基をそれぞれ示す。〕で表 されるように反応させることにより、上記一般式(II) (II) ※合物で例示すれば、反応式 【0051】

【化31】

で表される化合物を製造することができる。具体的な化※

$$(Me0). \qquad (Me0). \qquad (Me0). \qquad (Me0). \qquad (C')$$

MeO
$$(OMe)$$
. $\rightarrow (OMe)$. $\rightarrow (HO)_2B$

(D')

【0052】〔式中、Me及びEtは前配定義に同じ基を示 [0053] し、nは1又は2である。〕で表される反応により得ら 40 [化32] れる化合物 (C'), (D')を用い、反応式

$$(C') + (D') \longrightarrow \underbrace{\text{Et*Noc}}_{\text{Me0}} (0\text{Me}).$$

【0054】 (式中、Me, BI及びnは前配定義に同じ基 を示す。〕で表される反応を行うことにより、前記一般 式(II)に包含される化合物を製造することができる。ま た、一般式(II)で表される化合物は以下の反応式で表* *される方法によっても合成することができる。

[0055]

【化33】

$$R^{11} \xrightarrow{\text{COnEt}_2} R^{14} \xrightarrow{\text{R}^{12}} R^{14} \xrightarrow{\text{R}^{12}} R^{14} \xrightarrow{\text{R}^{12}} R^{14}$$

$$(E)$$

【0056】 (式中、R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹¹, R¹², R¹⁸, R¹⁴, M e 及びEtは、前記定義に同じ基をそれぞれ示す。〕これ は、安息香酸誘導体のカルポキシル基をジエチルアミン を用いてアミド化し、次いで三臭化ホウ素を反応させる ことにより化合物(E)を得、一方、メトキシベンゼン 誘導体をハロゲン化することにより、化合物(F)を得 る工程である。このようにして得られた化合物(E),

(F) を以下の反応式

[0057]

【化34】

$$(E) + (F) \longrightarrow R^{1}$$

$$R^{1}$$

$$R^{1}$$

$$R^{1}$$

$$R^{1}$$

$$R^{11}$$

$$R^{12}$$

$$R^{13}$$

$$R^{14}$$

$$R^{10}$$

$$R^{10}$$

$$R^{11}$$

$$R^{12}$$

$$R^{13}$$

$$R^{14}$$

$$R^{10}$$

$$R^{11}$$

$$R^{12}$$

$$R^{13}$$

【0058】 〔式中、R',R⁸,R⁹,R¹⁰,R¹¹,R¹²,R¹³,R¹⁴,M e 及びEtは、前記定義に同じ基をそれぞれ示す。〕で表 20 されるように反応させることにより、上記一般式(II) で表される化合物を製造することができる。具体的な化

(11) 合物で例示すれば、反応式 【0059】 【化35】

$$(Me0)_{n} \xrightarrow{CO_{2}H} \xrightarrow{(Me0)_{n}} \xrightarrow{(Me0)_{n}} \xrightarrow{(Me0)_{n}} \xrightarrow{CONEt_{2}}$$

$$(OMe) = OMe$$

$$(F')$$

$$(F')$$

$$(E')+(F') \longrightarrow (OMe)_n \xrightarrow{CONEt_2} OMe \longrightarrow (OMe)_n$$

$$(HO)_{\bullet} \xrightarrow{CONEt_{\bullet}} (HO)_{\bullet} \xrightarrow{O} (OH)_{\bullet}$$

【0060】〔式中、Me, Et及びnは前記定義に同じ基を示す。〕で表される反応を行うことにより、前記一般式(II)に包含される化合物を製造することができる。上記のような製造法により、例えば、式

[0061]

【化36】

25 ОН OH HO. OH OH HO OH OH

OH

*【0062】で表される化合物などを製造することがで

[0063] 一般式 (III)

26

[0064]

【化37】

$$R^{10} \xrightarrow{R^{17}} R^{10}$$

$$R^{10} \xrightarrow{R^{10}} 0$$

$$R^{10} \xrightarrow{R^{10}} 0$$

$$R^{10} \xrightarrow{R^{10}} 0$$

$$R^{10} \xrightarrow{R^{10}} 0$$

【0065】 (式中、R¹⁵, R¹⁶, R¹⁷, R¹⁸, R¹⁹及びR²⁰は、 前配定義に同じ基をそれぞれ示す。〕で表されるペンゾ ピラノン骨格を有する化合物又はその薬理学的に許容さ れる塩は、以下の反応式で表される方法により合成する ことができる。

[0066]

【化38】

20

10

R'' OH 0Et Ř 2 0

> R 1 6 RI* RI . Ř 2 0 (III)

【0067】 (式中、R¹⁵, R¹⁶, R¹⁷, R¹⁸, R¹⁹, R²⁰ 及びEt は、前記定義に同じ基をそれぞれ示す。〕これはフェノ 一ル誘導体とβーケトエステル誘導体を反応させること により、一般式(III) で表される化合物を製造する工程

である。具体的には、反応式 [0068] 【化39】

0Me Me0

HÓ 【0069】〔式中、Me及びBtは前記定義に同じ基を示 す。〕で表される反応により、前記一般式(III) に包含 20 される化合物を製造することができる。例えば、式 [0070]

【化40】

28

OMe ONe

OH

【0071】で表される化合物などを製造することがで 50 きる。

【0072】また、一般式(III) に包含される化合物 * 【0073】

は、次の合成法によっても製造される。反応式

$$R_{10}$$

$$R_{10}$$

$$R_{10}$$

$$R_{10}$$

$$R_{10}$$

【0074】 (式中、R¹⁷,R¹⁸,R¹⁹ 及びR²⁰ は前記定義 に同じ基を、 Xは N又はCHを、Y¹,Y²,Y³及びY⁴は水素原 20 子又は前記の一以上の置換基を有していてもよい芳香環 基あるいは複素環基における置換基をそれぞれ示す。) これは2つの化合物を閉環反応させることにより、本願

発明にかかる化合物を製造する工程を含むものである。

30

0 具体的には、反応式

[0075]

【化42】

【0076】〔式中、Me及び Xは前記定義に同じ基を示

す。〕で表される反応により、以下の式

[0077]

【化43】

HO OH OH OH OH OH OH OH OH OH

【0078】で表される化合物などが製造可能である。 【0079】また、一般式(III) に包含される化合物 は、以下の式

[0080]

【化44】

【0081】で表される市販化合物を、従来技術により 修飾することによっても製造することができる。例え ば、式

[0082]

【化45】

【0083】(式中、Meは前配定義に同じ基を示す。)で表される化合物などである。

0 【0084】さらに、一般式 (IV)

[0085]

【化46】

【0086】 (式中、R²¹, R²², R²³, R²⁴, R²⁵及びR²⁶は、 30 前記定義に同じ基をそれぞれ示す) で表されるペンゾピラノン骨格を有する化合物又はその薬理学的に許容される塩も、公知技術により製造することが可能である。

【0087】上記の反応には、必要により官能基に有機合成において通常用いられる保護基などを用いて合成し、適当なシリカゲル等によりカラムクロマトグラフィー等によって常法により精製後脱保護反応に付すことも可能である。

【0088】本発明に係る抗C型肝炎剤の投与低は症状の程度、年齢、性別、体重、投与形態、疾患の種類等に 40 より異なるが、通常成人1日当たり1 嘘~5gであり、 1~数回に分けて投与する。本発明に係る抗C型肝炎剤 の投与形態は特に限定されず、通常用いられる方法により経口又は非経口的に投与することができる。

【0089】これら製剤化には通常用いられる賦形剤、結合剤、滑沢剤、着色剤、矯味矯臭剤等、及び必要により安定化剤、乳化剤、吸収促進剤、界面活性剤等を使用することができ、一般に医薬品製剤の原料として用いられる成分を配合して常法により製剤化される。

【0090】これらの成分としては、例えば、勁植物油 (大豆油、牛脂、合成グリセライドなど)、炭化水素

(流動パラフィン、スクワラン、固形パラフィンな ど)、エステル油(ミリスチン酸オクチルドデシル、ミ リスチン酸イソプロピルなど)、高級アルコール(セト ステアリルアルコール、ベヘニルアルコールなど)、シ リコン樹脂、シリコン油、界面活性剤(ポリオキシエチ レン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、グリ セリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルピタン 脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ひまし油、ポ リオキシエチレンポリオキシプロピレンプロックコポリ マーなど)、水溶性高分子(ヒドロキシエチルセルロー 10 ス、ポリアクリル酸、カルポキシピニルポリマー、ポリ エチレングリコール、ポリピニルピロリドン、メチルセ ルロースなど)、アルコール(エタノール、イソプロパ ノールなど)、多価アルコール(グリセリン、プロピレ ングリコール、ジプロピレングリコール、ソルビトール など)、糖(グルコース、ショ糖など)、無機粉体(無 水ケイ酸、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、ケイ酸ア ルミニウムなど)、精製水などが挙げられる。pH調整 のためには、無機塩(塩酸、リン酸など)、無機酸のア ルカリ金属塩(リン酸ナトリウムなど)、無機塩基(水 20 酸化ナトリウムなど)、有機酸(低級脂肪酸、クエン 酸、乳酸など)、有機酸のアルカリ金属塩(クエン酸ナ トリウム、乳酸ナトリウムなど)、有機塩基(アルギニ ン、エタノールアミンなど) などを用いることができ る。また、必要に応じて、防腐剤、抗酸化剤などを添加 することができる。

【0091】本願発明の作用効果に関して述べれば、本願発明にかかる化合物は、IFNと異なる新規な作用メカニズムに基づき、抗C型肝炎作用を奏する。本発明者等はHCV遺伝子の翻訳段階を阻害することによりHC 30 Vの発現を抑制することに成功したものである。

【0092】真核細胞の90%以上のmRNAでは、40 Sリポソームが5'末端のキャップ構造に結合後、1番近 いAUGまで移動して翻訳を開始するキャップ依存性蛋 白質合成を行っている。しかし、ポリオウイルスを始め とするピコナウイルス属のウイルスゲノムはプラス1本 鎖RNAで、5'末端にキャップ構造を欠き、長い5'側非 翻訳領域(5'UTR)を持っている(ポリオウイルスで は約 750塩基)。さらに5'UTRの中には複数のAUG が存在しており、HCV-RNAの5'UTRも約 340塩 40 基と長く、その中には2~3個のAUGが存在してい る。これらのウイルスにおける翻訳は、5'UTRの構造 が原核生物(prokaryote)のShine-Dargano 配列のように リポソームの認識に関与する機構で、すなわちリポソー ムが5'UTRの内部を認識して開始するinternal initi ation というキャップ非依存性の新たなメカニズムによ り行われることがわかっている。HCV-RNA5'UT Rの構造上の特徴は、キャップ依存性蛋白質合成よりも internal initiation を行うmRNAのものに近いと考 えられている。

34

【0093】ところで、中国産の薬用植物、水仙桃(Ju ssiaea suffruticosa., 毛草竜、キダチキンパイ) は、 感冒や口腔炎などに対して中国で用いられている。本発 明者等は新規なメカニズムに基づく抗C型肝炎剤を検討 する中で、このキダチキンパイの抽出物中に抗C型肝炎 活性を有する化合物が含まれることを見出し、その活性 本体の単離に成功した。この化合物がエラグ酸であり、 エラグ酸は様々な生理活性を有することが知られてい る。例えば、Human immunodeficiency virus(HIV) の逆転写酵素とDNAポリメラーゼの活性の抑制、マウ スの癌の増殖の抑制、その他抗菌作用、抗力ビ作用、抗 酸化作用などの活性が報告されている。本願発明にかか るエラグ酸及びその誘導体は、ウイルスの増殖過程にお いて、リポソームがRNAを認識する部位(internal r ibosome entry site; IRES) を阻害することによ り、抗C型肝炎活性を発揮する。

【0094】以下に本発明にかかる化合物の薬理実験例を示し、本発明にかかる化合物の有用性を明らかにする。

20 薬理実験例

下記方法によりエラグ酸及びその誘導体のIRES依存 翻訳阻害活性による抗C型肝炎活性を測定した。結果を 表2に示す。

【0095】 <インピトロ・トランスレーションによる エラグ酸及びその誘導体のキャップ依存的翻訳及びIR ES依存的翻訳に対する阻害活性の測定法>

バックグランドの反応性(Capped-globin mRNAあるいはIRES-HCVmRNAが入っていない試験管)を見る試験

マスターカクテル(無細胞翻訳系に必要な因子のうち、細胞内の宿主蛋白、mRNAや塩以外に必要な成分をあらかじめ混ぜてストックしたもので、ATP、GTP、ジチオスレイトール、クレアチンリン酸、クレアチンキナーゼ、スペルミン四塩酸が含まれる)、Mg(CH₃COO)₂、CH₃COOK、35 Sメチオニンなどを混入させた反応液に蛋白質の翻訳鋳型を加えることなく、宿主因子のRRL(ウサギ網状赤血球溶血液、ウサギにフェニルヒドラジンを数回皮下注射後、全採血して調製する)を加えて30℃、50分インキュペーションする。ここでは、本来mRNAが存在しないので、蛋白の翻訳は全く起こらないが、パックグラウンドの反応として、僅かに翻訳産物が現れることがある。ここでの値を"A"とする。

【0096】2) positiveコントロールとしての (Capp ed-globin mRNAあるいはIRES-HCV mRN Aを加えた) 反応性を見る試験

マスターカクテル、Mg(CH₃COO)₂、CH₃COOK、35 Sメチオニンと、capped-globin mRNA又はIRES-HCV mRNAを混入させた反応液について、上記1)と同様に反応性を測定した。ここではmRNAが存在しており、薬物は一切入れていないので反応が 100%進行して

いるものとみなす。今ここで現れた蛋白質合成反応値を "B"とした場合、ここでの真の翻訳反応値"C"はB からAを差し引いた値となる。すなわち、C=B-A

3) 被検薬の阻害活性を見る試験

マスターカクテル、Mg(CHs COO)₂、CHs COOK、³⁶ Sメチオニンと、capped-globin mRNA又はIRES-HCVmRNAと、被検薬を混入させた反応液について、*

*上記1)と同様に反応性を測定した。

【0097】ここで得られた蛋白質合成反応値を"D" とした場合、真の翻訳反応値"E"はDからAを差し引 いた値となる。

36

すなわち、E=D-A

よって被検薬の阻害活性は次の式を用いて求められる。

阻害活性 (% of inhibition) = (1-E/C) ×100

なお、mRNAとしてcapped-globin を用いた場合、gl ※【0098】 obinに対する阻害となり、IRES-HCVを用いた場 10 【表2】 合はHCVに対する阻害活性となる。 ※

	抗IRES活性と避択性				
	Globin阻害率(%)	IRES-HCV阻害率(%)			
エラグ酸	22	45			
化合物1	-10	30			
化合物2	-33	47			
化合物3	-21	70			

【0099】表中、「Globin阻害率」はグロビンのキャ 20 ップ依存的な翻訳の阻害率を示し、「IRES-HCV 阻害率」はC型肝炎ウイルスのIRES依存的な翻訳の阻害率を示す。また、化合物1~3は以下の構造式で表されるものである。

[0100]

【化47】

化合物 1

30

化合物 2

40 化合物 3

【0101】従って、本願発明にかかる化合物は、IR ES依存的な翻訳を強力に阻害し、しかもキャップ依存 50 的な翻訳は阻害しないという選択性を有することがわか

る。このように、本願発明にかかる化合物は優れた抗C型肝炎活性を有し、C型肝炎の予防及び治療に有用である。

[0102]

【実施例】以下に本発明を更に詳しく説明するために、本願発明にかかる化合物のいくつかの実施例を示すが、本発明はこれらのものに限定されるものではない。実施例中¹H-NMRスペクトラムはVarian社FT NMR (400Mmz)で測定した。また、本願発明にかかる化合物の合成に用いられる原料化合物の製造例も併せて示す。尚、以下の例中において、Meはメチル基、Biはエチル基、Acはアセチル基、Bnはペンジル基を示す。

【0103】製造例1

N, N-ジエチル-3-メトキシベンズアミド

[0104]

【化48】

【0105】3-メトキシ安息香酸 5.0gをトルエン 100mlに懸濁させ、塩化チオニル 4.4mlとジメチルホルムアミドを数滴滴下した。60℃で3.25時間攪拌後、室温まで冷却した。この溶液にテトラヒドロフラン 100mlとジエチルアミン 6.8mlを加え、室温にて45分間攪拌した後、さらにジエチルアミン 5.7mlを加え、一晩室温にて攪拌した。反応混合物を水に加え、酢酸エチルにて抽出し、有機層を水、飽和食塩水にて順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥した。溶媒を減圧留去し、残留物 30をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル系)により精製し、標題化合物 4.0g(収率58%)を油状物として得た。

【0106】・1H-NMR(CDCls) δ ppm; 1.08~1.2 3(6H, m), 3.19~3.28(2H, m), 3.42~3.58(2H, m), 3.78 (3H, s), 6.83~6.94(3H, m), 7.26(1H, dd, J=7.7Hz, 7.7Hz) 製造例 2

N, N-ジエチル-2-プロモ-5-メトキシベンズア ミド

[0107] [化49]

【0108】N, N-ジエチル-3-メトキシベンズア 町)溶液と、4.2mlの2M炭酸水素ナトリウム水溶液をミド2.0gを酢酸20mlに溶解し、氷冷下、臭素0.55mlを 加え、22時間加熱還流した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルにて抽出し、4時間攪拌した。反応混合物を 酸エチルにて抽出した。有機層を飽和食塩水にて洗浄水に加え、酢酸エチルにて抽出し、有機層を飽和食塩水 50 し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮した。

にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥した。溶媒 を減圧留去し、残留物をシリカゲルカラムクロマトグラ フィー(ヘキサンー酢酸エチル系)により精製し、標題 化合物2.60g(収率94%)を油状物として得た。

38

[0 1 0 9] \cdot 1 H - NMR (CDCl₃) δ ppm; 1.07(3H, t, J=7.1Hz), 1.25(3H, t, J=6.2Hz), 3.05~3.10(2H, m), 3.22~3.37(1H, m), 3.78(3H, s), 3.78~3.83(1H, m), 6.74~6.79(2H, m), 7.40~7.44(1H, m)

製造例3

10 2, 4-ジメトキシフェニルホウ酸

[0110]

【化50】

【0111】2,4-ジメトキシブロモベンゼン1.0gを無水テトラヒドロフラン5.0mlに溶解し、窒素気流下、-78℃に冷却した。この溶液にn-ブチルリチウムの1.6Mへキサン溶液3.17mlを滴下した。-78℃にて40分間攪拌した後、トリメトキシボラン1.57mlを加え、ゆっくりと室温まで昇温させ、一晩攪拌した。氷冷下、1N塩酸を溶液が澄むまで加え、ジクロロメタンにて抽出した。有機層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮し、標題化合物0.94gを無色結晶として得た。このものは精製することなく、次の反応に用いた。

【0112】製造例4

2-ジエチルカルパモイル-2', 4, 4'-トリメトキシ ピフェニル

[0113]

【化51】

【0114】窒素雰囲気下、パラジウムテトラキストリフェニルホスフィン 145mgをジメトキシエタン40mlに溶解し、その中へN, Nージエチルー2ープロモー5ーメトキシベンズアミド 685mgのジメトキシエタン溶液を加え、室温にて1時間攪拌した。その後、この溶液に2,4ージメトキシフェニルホウ酸 940mgのエタノール(6ml)溶液と、4.2mlの2M炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、22時間加熱還流した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルにて抽出した。有機層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮した。

残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサ ンー酢酸エチル系)により精製し、ヘキサンー酢酸エチ ルにより結晶化して、標題化合物 320mg (収率39%) を 結晶として得た。

【0115】・融点;98~98.5℃

• 1 H - N M R (CDCl₃) δ ppm; 0.82(3H, t, J=7.2Hz), 0.83(3H, t, J=6.8Hz), 2.64 \sim 2.79(1H, m), 2.86 \sim 3.00(1 H, m), $3.08\sim3.22(1H, m)$, $3.66\sim3.78(1H, m)$, 3.72(3H, m)s), 3.80(3H, s), 3.83(3H, s), 6.46(1H, dd, J=8.4Hz, 2.5H z), 6. 48 (1H, d, J=2. 4Hz), 6. 90 (1H, dd, J=8. 8Hz, 2. 4Hz), 6. 92 (1H, d, J=2. 5Hz), 7. 20 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 26 (1H, d, J =8.4Hz)

実施例1

3, 8-ジヒドロキシ-6H-ジベンゾ(b, d) ピラ ンー6ーオン

[0116]

【化52】

【0117】窒素雰囲気下、2-ジエチルカルパモイル - 2', 4, 4'-トリメトキシピフェニル 320mgを無水ジ クロロメタン10mlに懸濁させ、-78℃に冷却した。この 懸濁液に三臭化ホウ素の1Mジクロロメタン溶液 4.2ml を加え、ゆっくり室温に昇温し、一晩攪拌した。-78℃ に冷却し、メタノール2mlを加えた後、室温に昇温し、 1N塩酸を加え、pHを1にした。生じた不溶物を濾過 し、標題化合物78mg(収率37%)を結晶として得た。

【0118】・融点:>300℃

• ${}^{1}H - NMR (DMSO-d_{6}) \delta ppm ; 6.70(1H, d, J=2.4Hz),$ 6. 79 (1H, dd, J=8. 6Hz, 2. 4Hz), 7. 30 (1H, dd, J=8. 8Hz, 2. 7H z), 7.49(1H, d, J=2.7Hz), 8.00(1H, d, J=8.6Hz), 8.10(1H. d. J=8. 8Hz)

· M S (FAB): 229(MH+)

製造例5

N, N-ジエチル-2-メトキシベンズアミド

[0119]

【化53】

【0120】2-メトキシ安息香酸 5.0gをトルエン70 mlに懸濁させ、塩化チオニル 4.4mlとジメチルホルムア 却した。この溶液にテトラヒドロフラン 100mlとジエチ ルアミン12.5回を加え、一晩室温にて攪拌した。反応混 合物を水に加え、酢酸エチルにて抽出し、有機層を水、 飽和食塩水にて順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて 乾燥した。溶媒を減圧留去し、残留物をシリカゲルカラ ムクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル系)によ り精製し、標記化合物 4.3g (収率63%) を油状物とし

 $[0 \ 1 \ 2 \ 1] \cdot {}^{1}H - NMR (CDCl_{3}) \delta ppm : 1.02(3H,$ 10 t, J=7.1Hz), 1.23(3H, t, J=7.1Hz), 3.13(2H, q, J=7.1H z), 3. $48 \sim 3.64$ (2H, m), 3. 81 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8. 4H z), 6. 96 (1H, ddd, J=7. 5Hz, 7. 5Hz, 0. 9Hz), 7. 23 (1H, dd, J= 7. 5Hz, 2. 0Hz), 7. 30 (1H, ddd, J=8. 4Hz, 7. 5Hz, 2. 0Hz)

製造例6

2-ジエチルカルパモイル-3-メトキシフェニルホウ

[0122]

【化54】

20

【0123】窒素雰囲気下、テトラメチルエチレンジア ミン 4.3mlを無水テトラヒドロフラン 130mlに溶解し、 -60℃に冷却した。S-プチルリチウムの 1.3Mシクロ ヘキサン溶液22.2mlをゆっくり滴下した後、-60℃にて 10分間攪拌した。この溶液にN, N-ジエチル-2-メ トキシベンズアミド 5.0gのテトラヒドロフラン (13mg) 30 1) 溶液を滴下した後、-65℃にて1時間攪拌した。こ の中へトリメトキシボラン 7.5mlを加え、ゆっくりと室 温まで昇温させ、一晩攪拌した。氷冷下、1N塩酸を 1 00回1加え、反応混合物を減圧濃縮後、ジクロロメタンに て抽出した。有機層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸 マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮した。得られた残留 物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサンー 酢酸エチルとメタノール系)により精製し、標記化合物 5.2g (収率85%) を油状物として得た。

【0124】製造例7

40 2-ジエチルカルパモイル-2',3,4'<u>-トリメトキ</u> シピフェニル

[0125]

(化55)

【0126】窒素雰囲気下、パラジウムテトラキストリ ミドを数滴滴下した。60℃で2時間攪拌後、室温まで冷 50 フェニルホスフィン 286㎏をジメトキシエタン40mlに溶 解し、その中へ2、4-ジメトキシブロモベンゼン 896 ☆を加え、室温にて40分間機拌した。その後、この溶液 に前反応により得られた2-ジエチルカルパモイル-3 -メトキシフェニルホウ酸1140mgのエタノール (6 ml) 溶液と、 2.3mlの2M炭酸水素ナトリウム水溶液を加 え、9時間加熱還流した。9時間後、パラジウムテトラ キストリフェニルホスフィン 100mgを加え、さらに20時 間加熱還流した。反応混合物を水に加え、酢酸エチルに て抽出した。有機層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸 カゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチ ル系)により精製し、標配化合物 500mg (収率32%) を 油状物として得た。

[0 1 2 7] \cdot H - NMR (CDCl₃) δ ppm; 0.73(3H, t, J=7. 1Hz), 0.89(3H, t, J=7.1Hz), 2.66 \sim 2.82(1H, m), $2.86\sim2.92(1H, m)$, $3.13\sim3.24(1H, m)$, 3.72(3H, s), 3. $76\sim3.88(1H, m)$, 3.81(3H, s), 3.84(3H, s), $6.46\sim6.50$ (2H, m), 6.88(1H, d, J=8.2Hz), 6.93(1H, dd, J=7.7Hz, 0.9H z), 7.24~7.34(2H, m)

実施例2

3, 7-ジヒドロキシ-6H-ジベンソ(b, d) ピラ

ンー6ーオン

[0128]

【化56】

【0129】窒素雰囲気下、2-ジエチルカルバモイル 30 - 2', 3, 4'-トリメトキシピフェニル 500mgを無水 ジクロロメタン15mlに懸濁させ、-78℃に冷却した。こ の懸濁液に三臭化ホウ素の1Mジクロロメタン溶液 6.6 mlを加え、ゆっくり室温に昇温し、一晩攪拌した。-78 ℃に冷却し、メタノールを加えた後、室温に昇温し、1 N塩酸を加え、pHを1にした。水層をジクロロメタン にて抽出し、有機層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸 マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮した。得られた粗結 晶をヘキサンにて洗浄し、標記化合物48mg(収率14%) を結晶として得た。

【0130】・融点:229.5~230.0℃

• 1 H - NMR (DMS0-d₆) δ ppm; 6.77 (1H, d, J=2.4Hz), 6.85(1H, dd, J=8.8Hz, 2.4Hz), 6.96(1H, d, J=8.4Hz), 7.6 8(1H, d, J=8. OHz), 7.75(1H, dd, J=8.4Hz, 8. OHz), 8.11(1 H, d, J=8.4Hz) · MS (FAB); 229(MH ·)

製造例8

2-プロモー6-メトキシフェノール

[0131]

【化57】

42

【0132】tープチルアミン34mlをトルエン1200mlに 溶解し、-30℃に冷却し、30分間かけて臭素 8.8回を滴 下した。反応混合物を-60℃に冷却し、グアイアコール 20gのジクロロメタン(100ml) 溶液を10分間かけて滴下 マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮した。残留物をシリ 10 した。その後、ゆっくり室温まで昇温させ、5時間攪拌 した。反応混合物にエーテル 500mlを加え、1N塩酸、 水にて順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、 減圧濃縮すると、標記化合物16.5g (収率50%) を固体 として得た。

> [0 1 3 3] \cdot H - NMR (CDCl₃) δ ppm; 3.90(3H, s), 6.75(1H, dd, J=8.2Hz, 8.0Hz), 6.81(1H, dd, J=8.2Hz, 1.4Hz), 7.09(1H, dd, J=8.0Hz, 1.4Hz)

製造例9

2, 3-ジメトキシプロモベンゼンの合成

20 [0134]

【化58】

【0135】2-プロモー6-メトキシフェノール 5.0 gをメタノール50mlに溶解し、硫酸ジメチル 4.1mlと水 酸化カリウム 1.7gを加え、5時間加熱還流した。反応 混合物を室温まで冷却し、水を加え、エーテルで抽出し た。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウ ムにて乾燥後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリ カゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチ ル系)により精製し、標記化合物 3.3g (収率62%) を 油状物として得た。

[0 1 3 6] \cdot H - NMR (CDCl₃) δ ppm; 3.85(3H, s), 3.86(3H, s), 6.85(1H, dd, J=8.4Hz, 1.2Hz), 6.92(1H, dd, J=8. 4Hz, 8. 0Hz), 7. 12 (1H, dd, J=8. 0Hz, 1. 2Hz)

製造例10

40 N, N-ジエチル-4-メトキシベンズアミド

[0137]

【化59】

【0138】4-メトキシ安息香酸10gをトルエン 140 50 mlに懸濁させ、塩化チオニル 8.9mlとジメチルホルムア

ミドを数滴滴下した。60℃で2時間攪拌後、室温まで冷 却した。この溶液にテトラヒドロフラン 200mlとジエチ ルアミン25mlを加え、一晩室温にて攪拌した。反応混合 物を水に加え、酢酸エチルにて抽出し、有機層を水、飽 和食塩水にて順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾 燥した。溶媒を減圧留去し、残留物をシリカゲルカラム クロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル系)により 精製し、標記化合物14.1g (収率:定量的) を油状物と して得た。

0(6H, m), $3.20\sim3.65(4H, m)$, 3.81(3H, s), 6.88(2H, d, J)=8.8Hz), 7.33(2H, d, J=8.8Hz)

製造例11

2-ジエチルカルパモイル-5-メトキシフェニルホウ

[0140] 【化60】

【0141】窒素雰囲気下、テトラメチルエチレンジア ミン4.18mlを無水テトラヒドロフラン 150mlに溶解し、 -60℃に冷却した。S-プチルリチウム 1.3Mシクロへ キサン溶液27.6回を10分間かけて滴下した後、-60℃に て10分間攪拌した。この溶液にN, N-ジエチル-4-メトキシペンズアミド 6.0gのテトラヒドロフラン (15 ml) 溶液を15分間かけて滴下した後、-65℃にて45分間 30 提拌した。この中へトリメトキシボラン8.63mlを加え、 ゆっくりと室温まて昇温させ、一晩攪拌した。氷冷下、 1N塩酸を加え、pH5にした後、反応混合物を減圧濃 縮後、ジクロロメタンにて抽出した。有機層を飽和食塩 水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧 濃縮し、標記化合物を油状物として得た。このものは精 製することなく次の反応に用いた。

【0142】製造例12

2-ジエチルカルパモイル-2',3',5-トリメトキシ ピフェニル

[0143]

【化61】

【0144】窒素雰囲気下、パラジウムテトラキストリ フェニルホスフィン 532mgをジメトキシエタン 270mlに 溶解し、その中へ2, 3-ジメトキシプロモペンゼン3. 33gを加え、室温にて30分間攪拌した。その後、この溶 液に前反応により得られた2-ジエチルカルパモイルー 5-メトキシフェニルホウ酸のエタノール (16ml) 溶液 と、15.3mlの2M炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、21 時間加熱還流した。反応混合物を水に加え、酢酸エチル にて抽出し、有機層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸 【0139】・'H-NMR(CDCls) δ ppm; 1.00~1.6 10 マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮した。残留物をシリ カゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサンー酢酸エチ ル系)により精製し、標記化合物2.81g (二段階収率30 %)を油状物として得た。

> [0 1 4 5] \cdot H - NMR (CDCl₃) δ ppm; 0.83(3H, t, J=7.1Hz), 0.95(3H, t, J=7.0Hz), 3.20 \sim 3.80(4H, m), 3.74(3H, s), 3.84(3H, s), 3.89(3H, s), 6.86 \sim 6.94(4H, m), 7.01(1H, dd, J=8.0Hz, 7.6Hz), 7.29(1H, dd, J=8.4Hz, 0.4Hz)

製造例13

20 2-ジエチルカルパモイル-2',3',5-トリヒドロキ <u>シピフェニル</u>

[0146]

【化62】

【0147】窒素雰囲気下、2-ジエチルカルパモイル - 2', 3', 5-トリメトキシピフェニル 565mgを無水ジ クロロメタン12mlに懸濁させ、-60℃に冷却した。この 懸濁液に三臭化ホウ素の1Mジクロロメタン溶液7.96ml を加え、ゆっくり室温に昇温し、一晩攪拌した。-60℃ に冷却し、メタノール5mlを加えた後、室温に昇温し、 1 N塩酸を加え、pHを1にした。水層をジクロロメタ ンにて抽出し、有機層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫 酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮すると、標配化合 40 物 493mg (収率:定量的) を固体として得た。このもの は精製することなく次の反応に用いた。

[0 1 4 8] \cdot ¹ H-NMR (CDCl₃) δ ppm; 0.90~0.9 9(6H, m), $3.01\sim3.07(2H, m)$, $3.20\sim3.50(2H, m)$, 6.60(1H, dd, J=8. 2Hz, 1. 6Hz), 6. 72 (1H, d, J=2. 4Hz), 6. 78 \sim 6. 9 0(2H, m), 6. 93(1H, dd, J=7. 6Hz, 1. 6Hz), 7. 10(1H, d, J=8. 2 Hz)

実施例3

4, 9-ジヒドロキシー6H-ジベンゾ(b, d) ピラ ンー6ーオン

[0149]

【化63】

OH OH

45

【0150】2ージエチルカルパモイルー2',3',5- 10トリヒドロキシピフェニル 493㎞を酢酸25mlに溶解し、一晩加熱還流した。生じた不溶物を濾別したところ、標記化合物 150噸を得た。また、濾液を減圧濃縮し、残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタンーメタノール系)により精製し、標記化合物 115噸を結晶として得た(合計収率71%)。

【0151】・融点:110~112℃

· 1 H - N M R (DMSO-d₆) δ ppm; 7.02(1H, dd, J=8.0Hz, 1.2Hz), 7.06(1H, dd, J=8.8Hz, 2.2Hz), 7.15(1H, dd, J=8.0 Hz, 8.0Hz), 7.54(1H, d, J=2.2Hz), 7.56(1H, dd, J=8.0Hz, 1.2Hz), 8.10(1H, d, J=8.8Hz)

製造例14

<u>4-ヒドロキシ-3-メトキシ安息香酸エチルエステル</u> 【0152】

【化64】

【0153】4-ヒドロキシ-3-メトキシ安息香酸5.0gをエタノール50mlに溶解し、硫酸1gを加え、22時間加熱還流した。反応混合物を室温まで放冷し、約半量まで濃縮し、5倍量の水を加え、固体の炭酸水素ナトリウムを加え、中和した。反応混合物を酢酸エチルにて抽出し、有機層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサンー酢酸エチル系)により精製し、標配化合物4.9g(収率85%)を油40状物として得た。

[O 1 5 4] · ¹ H - NMR (CDCl_s) δ ppm; 1.37(3H, t, J=7.0Hz), 3.94(3H, s), 4.34(2H, q, J=7.0Hz), 6.07(1 H, br-s), 6.93(1H, d, J=8.2Hz), 7.54(1H, d, J=2.0Hz), 7.64(1H, dd, J=8.2Hz, 2.0Hz)

製造例15

4-ベンジルオキシ-3-メトキシ安息香酸エチルエス テル

[0155]

【化65】

08n 【0156】4-ヒドロキシー3-メトキシ安息香酸エ チルエステル 4.9gをアセトン80mlに溶解し、ペンジル プロミド3.60mlと炭酸カリウム10.8gを加え、3時間加 熱還流した。反応混合物をセライト濾過し、減圧濃縮した。1 N塩酸を加え、エーテルにて抽出し、有機層を飽 和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥 後、減圧濃縮した。得られた粗結晶をヘキサンー石油エ ーテルにて洗浄し、標配化合物5.02g(収率73%)を結 晶として得た。

【0157】・融点;78.0~79.5℃

· 1 H - NMR (CDC1s) δ ppm; 1.37(3H, t, J=7.0Hz), 3.94(3H, s), 4.34(2H, q, J=7.0Hz), 5.22(2H, s), 6.89(1 H, d, J=8.4Hz), 7.28~7.43(5H, m), 7.56(1H, d, J=1.6H 20 z), 7.61(1H, dd, J=8.4Hz, 1.6Hz)

製造例16

4-ベンジルオキシー3-メトキシ安息香酸

[0158]

【化66】

30

【0159】4-ペンジルオキシ-3-メトキシ安息香酸エチルエステル5.02gをジメチルスルホキシド90mlに溶解し、水18mlと水酸化ナトリウム 4.0gを加え、100℃にて16時間攪拌した。反応混合物を氷冷下、1N塩酸を加えpHを1とし、酢酸エチルにて抽出し、有機層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮すると、標記化合物(収率:定量的)が結晶として得られた。このものは精製することなく、次の反応に用いた。

#0 【0160】・融点;173.0~173.5℃

• 1 H - N M R (CDCls) δ ppm; 3.95(3H,s), 5.24(2H,s), 6.93(1H,d,J=8.4Hz), 7.28~7.46(5H,m), 7.61(1H,d,J=2.0Hz), 7.70(1H,dd,J=8.4Hz,2.0Hz)

製造例17

<u>ピス- (4- (ペンジルオキシ) -3-メトキシ安息香</u>酸) 無水物

[0161]

【化67】

【0162】4ーベンジルオキシー3ーメトキシ安息香酸700gを1,2ージクロロエタン10mlに懸濁させ、塩化チオニル0.23mlを加え、60℃にて3.5時間攪拌した。この中へさらに塩化チオニル0.30mlを加え、60℃にて1時間攪拌した。反応混合物を減圧濃縮した。一方、4ーベンジルオキシー3ーメトキシ安息香酸700gをテトラヒドロフラン12mlに溶解し、トリエチルアミン0.40mlを加え、続いて調製した4ーベンジルオキシー5ーメトキシベンゾイルクロリドを加え、室温にて1時間攪拌した。反応混合物を濾過した後、濾液を減圧濃縮すると、標記化合物1456g(定量的)が固体として得られた。得られた固体は精製することなく、次の反応に用いた。

【0 1 6 3】・¹ H — N M R (CDCls) δ ppm; 3.95(6H, s), 5.25(4H, s), 6.93(2H, d, J=8.4Hz), 7.30~7.46(10 H, m), 7.63(1H, d, J=2.0Hz), 7.69(1H, dd, J=8.4Hz, 2.0Hz) 製造例 1 8

<u>2', 6' -ジヒドロキシ-2, 4' -ジメトキシアセト</u>フェノン

[0164]

【化68】

【0165】5-メトキシレゾルシナール1000mgをジクロロメタン 150mlに溶解し、-5℃に冷却した。この溶液にチタニウムクロリド(IV)の1 Mジクロロメタン溶液7.85mlを加えた後、-15℃にて5.5時間攪拌した。一晩-20℃に放留した後、反応混合物に氷と1 N塩酸を加え、ジクロロメタンにて抽出した。有機層を水、飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥した。溶媒を減圧留去し、残留物をメタノールに溶解し、シリカゲルに吸着させ、シリカゲルカラムクロマトグラフィ40-(ヘキサンー酢酸エチル系)により精製し、標配化合物772mg(収率51%)を油状物として得た。

[0 1 6 6] \cdot ¹ H - NMR (CDCl₃) δ ppm; 3.40(3H, s), 3.75(3H, s), 4.62(2H, s), 5.92(2H, s)

実施例4

4'- (ペンジルオキシ) -5-ヒドロキシ-3, 3', 7-トリメトキシフラボン

[0167]

【化69】

【0168】2',6'ージヒドロキシー2,4'ージメ 10 トキシアセトフェノン 202mg、ピスー〔(4 - ペンジル オキシ)-3-メトキシ安息香酸〕無水物1005㎏、及び 4-(ペンジルオキシ)-3-メトキシ安息香酸ナトリ ウム塩 301mgの混合物を減圧下、 180~185 ℃にて 3 時 間加熱した。反応混合物を水に加え、酢酸エチルにて抽 出し、有機層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネ シウムにて乾燥した。溶媒を減圧留去し、得られた残留 物をメタノールに溶解し、ジアゾメタン処理した後、溶 媒を減圧留去し、残留物をシリカゲルカラムクロマトグ ラフィー(ヘキサンー酢酸エチル系)により精製し、目 20 的物を含むフラクションを減圧留去した。得られた残留 物をエタノール 3.0mlに溶解し、水酸化カリウムの10% エタノール溶液を加え、窒素雰囲気下、30分間加熱還流 した。放冷後、1N塩酸を2ml加え、クロロホルムにて 抽出した。有機層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マ グネシウムにて乾燥後、減圧濃縮し、残留物をシリカゲ ルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタンーメタノ ール系) により精製し、標記化合物38mg (収率 9.2%) を固体として得た。

[0 1 6 9] ·¹H-NMR(CDCls) δ ppm; 3.86(3H, 30 s), 3.88(3H, s), 3.98(3H, s), 5.22(2H, s), 6.36(2H, d, J=1Hz), 6.44(2H, d, J=1Hz), 7.00(1H, d, J=4Hz), 7.30~7.48(5H, m), 7.66(1H, dd, J=4Hz, 1Hz), 7.72(1H, d, J=1Hz) 実施例 5

4',5-ジヒドロキシ-3, 3',7-トリメトキシフラ ポン

[0170]

【化70】

【0171】4'-(ペンジルオキシ)-5-ヒドロキシ-3,3',7-トリメトキシフラボン38域をエタノール10mlに懸濁させ、5%パラジウム担持活性炭10gの存在下、常圧にて室温で一晩水素添加した。反応混合物を50 セライト濾過し、エタノール洗浄し、濾液を減圧濃縮

し、残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジ クロロメタンーメタノール系) により精製し、標記化合 物 5.5mg (収率18%) を結晶として得た。

【0172】・融点:169~171℃

• 1 H - NMR (CDCl₃) δ ppm; 3.86(3H, s), 3.88(3H, s), 4.00(3H, s), 6.04(1H, br-s), 6.36(1H, d, J=2.4Hz), 6. 50(1H, d, J=2. 4Hz), 7. 05(1H, d, J=8. 4Hz), 7. 67(1H, dd, J=8.4Hz, 2. OHz), 7. 70(1H, d, J=2.0Hz)

· MS (FAB); 345(MH+)

製造例19

N, N-ジエチル-3, 4-ジメトキシベンズアミド (ペラトルム酸ジエチルアミド)

[0173]

【化71】

【0174】ペラトルム酸22.5gをジクロロメタン 200 と加えて4時間加熱還流した。減圧下溶媒留去した後、 残渣をテトラヒドロフラン 100mlに溶解し、0℃に冷却 した。そこにジエチルアミン46gのテトラヒドロフラン 200ml溶液を加え、室温に昇温して 2.5時間攪拌した。 その後反応液を氷水中に流し込み有機層を抽出し、水洗 した後、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで 乾燥した。次いで減圧下溶媒留去し、シリカゲルカラム クロマトグラフィー (ジクロロメタン/メタノール=1 00/1) で精製し、標記化合物22.023g (収率75%) を 油状物として得た。

[0175] \cdot H-NMR (CDCl₃) δ ppm; 6.96(1H, d d, J=8.8Hz, 2.0Hz), 6.96(1H, d, J=2.0Hz), 6.86(1H, d, J= 8.8Hz), 3.90(3H, s), 3.90(3H, s), 3.60 \sim 3.30(4H, br), 1. 28~1. 15(6H, br)

製造例20

N, N-ジエチル-2-プロモ-4, 5-ジメトキシベ ンズアミド

[0176]

【化72】

【0177】ペラトルム酸ジエチルアミド 997嘘を酢酸 10ml に溶解し、臭素0.25ml を加えて室温で2時間、次い で50℃で17時間攪拌した。そこにさらに臭素0.23mlを加 え、50℃で7時間攪拌した後、減圧下溶媒留去した。得 られた残渣を酢酸エチルで溶解し、水洗、次いでチオ硫 酸ナトリウム水溶液で洗浄し、さらに水、飽和食塩水で 洗浄した。無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒 50 留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロ ロメタン/メタノール= 100/1) で精製して、標記化 合物 1.223g (収率92%)をろう状固体として得た。

 $[0.178] \cdot {}^{1}H - NMR (CDC)_{3} \delta ppm : 7.00(1H,$ s), 6.75(1H, s), 3.89(3H, s), 3.86(3H, s), $3.37\sim3.16$ (4H, br), 1. 27 (3H, t, J=7. OHz), 1. 08 (3H, t, J=7. OHz)

製造例21

2, 3, 4-トリメトキシプロモベンゼン

[0179]

【化73】 10

.【0180】1,2,3-トリメトキシペンゼン10gを クロロホルム 100mlに溶解し、47%臭化水素酸水溶液を 触媒量加えた。そこに臭素 3 ml を加え、室温で35分間攪 拌した後、反応液を水中にあけ、炭酸水素ナトリウムで mlに溶解し、そこに塩化チオニル90mlを室温でゆっくり 20 中和した。有機層を分離し、水洗、次いで飽和食塩水で 洗浄した。無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒 留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサ ン/酢酸エチル=20/1) で精製して、標記化合物12.9 08g(収率88%)を油状物として得た。

> [0 1 8 1] \cdot H - NMR (CDCl₃) δ ppm; 7.21(1H, d, J=9. 2Hz), 6.59(1H, d, J=9.2Hz), 3.91(3H, s), 3.89(3 H, s), 3.85(3H, s) 製造例 2 2

2, 3, 4-トリメトキシフェニルホウ酸

[0182]

30 【化74】

【0183】窒素気流下、2,3,4-トリメトキシブ ロモペンゼン5.05gをテトラヒドロフラン50mlに溶解 し、n-プチルリチウム (1.66Nヘキサン溶液) 14mlを -78℃でゆっくり加えた。同温で15分間攪拌した後、ト 40 リメトキシボラン10mlをゆっくり加え、室温に昇温して 終夜攪拌した。1 N 塩酸を加え、反応を停止した後、酢 酸エチルで抽出し、水洗、次いで飽和食塩水で洗浄し た。無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒留去し て、標記化合物3.15gを油状物として得た。これは精製 せずに次の反応に用いた。

【0184】製造例23

N, N-ジエチル-2',3',4',4,5-ペンタメトキ <u>シー2-ピフェニルカルポキシアミド</u>

[0185]

【化75】

【0186】N, Nージエチルー2ープロモー4,5ージメトキシベンズアミド2.94gを1,2ージメトキシエタン30mlに溶解し、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム538mgを加え、室温で10分間攪拌した。そこ10に2,3,4ートリメトキシフェニルホウ酸3.15g、次いで炭酸ナトリウムの2規定水溶液10mlを加え加熱環流した。環流開始後2.5時間及び4.5時間後に2,3,4ートリメトキシフェニルホウ酸をそれぞれ1.5g、280mgずつ加え、27時間後に環流を停止した。反応液をフロリジルバッドで濾過し、溶媒留去した後、残渣を酢酸エチルで溶解し、水洗、次いで飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=1/2)で精製して、標記化合物1.601gをろう状20固体として得た。

[0 1 8 7] \cdot 1 H - NMR (CDCl₃) δ ppm; 7.01 (1H, d, J=8.8Hz), 6.89 (1H, s), 6.87 (1H, s), 6.64 (1H, d, J=8.8Hz), 3.92 (3H, s), 3.90 (3H, s), 3.88 (3H, s), 3.86 (3H, s), 3.81 (3H, s), 3.38~2.71 (4H, br), 0.98~0.84 (6 H, m)

実施例6

3, 4, 8, 9 - テトラヒドロキシ - 6 H - ジベンゾ

〔b, d〕ピラン-6-オン

[0188]

【化76】

【0189】N, Nージエチルー2', 3',4',4,5 ーペンタメトキシー2ーピフェニルカルボキシアミド1.6gをジクロロメタン15mlに溶解し、一78℃に冷却した。そこに三臭化ホウ素(1.0Mジクロロメタン溶液)30 mlを加え、室温に昇温して3時間攪拌した。再び一78℃に冷却し、メタノール10ml、次いで水10mlを加えた後、減圧下溶媒留去した。得られた残渣を酢酸20mlに溶解し、終夜加熱還流した。次いで減圧下溶媒留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製して、標配化合物730mgを針状結晶として得た。

【0190】・融点:>290℃

• 1 H - N M R (DMSO-d₆) δ ppm; 10.58~8.82(4H, br), 50

7.48(1H, s), 7.39(1H, s), 7.29(1H, d, J=8.8Hz), 6.77(1 H, d, J=8.8Hz)

52

· 13 C - NMR (DMS0-d₆) δ ppm; 160.650, 153.815, 147.132, 146.585, 140.934, 133.136, 130.086,114.62 6, 112.692, 112.662, 111.220, 111.053, 107.526 · MS; 2 6 1 (MH⁺)

実施例7

7,8-ジメトキシクマリン及び7(8)-メトキシー 8(7)ヒドロキシクマリン

[0191]

【化77]

[0192]

[化78]

[0193] 【化79】

30

【0194】水紊化ナトリウム (60%鉱油分散)176mg のジメチルホルムアミド 3.5回1溶液に、7,8-ジヒド ロキシクマリン(Aust. J. Chem., vol. 27, pp. 2697に従 い合成) 356mg を加え、室温で5分間攪拌した。ここ に、ヨウ化メチル 156mlを加え、1時間氷冷下で攪拌し た。水にて希釈、酢酸 300μ1を加えて中和し、酢酸エ チルにて抽出し、有機層を2回水洗、飽和食塩水にて1 回洗った後、硫酸マグネシウムにて乾燥、溶媒を減圧留 去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサ ン:酢酸エチル=2:1にて溶出)にて生成物を分離 し、7,8-ジメトキシクマリン及び7(8)-ヒドロ キシ-8(7)メトキシクマリン(可能な位置異性体の 一方(a)) を含む低極性分画(205mg) 及び7(8)-ヒドロキシー8(7)メトキシクマリン(可能な位置異 性体のもう一方(b))からなる高極性分画(79mg)を それぞれ得た。低極性分画はシリカゲルカラムクロマト グラフィー (ジクロロメタン:酢酸エチル=9:1にて 溶出)にてさらに分離し、7、8-ジメトキシクマリン (72mg) 及び7 (8) -ヒドロキシ-8 (7) -メトキ

シクマリン (位置異性体 (a)) (58mg) をそれぞれ得た。

【0195】 7, 8-ジメトキシクマリン

[0196]

【化80】

【0197】·性状;結晶

・融点;118.7~119.6℃

• 1 H - N M R (CDCls) δ ppm; 3.95(3H,s), 4.00(3H,s), 6.26(1H,d,J=9.6Hz), 6.87(1H,d,J=8.8Hz), 7.17(1H,d,J=8.8Hz), 7.62(1H,d,J=9.6Hz)

7 (8) -ヒドロキシ-8 (7) メトキシクマリン

<u>(b)</u>

[0198]

(化81)

【0199】・性状:結晶

・融点;160.4~160.9℃

• 1 H – N M R (CDCl₃) δ ppm; 4.00(3H, s), 5.83(1H, b r-s), 6.27(1H, d, J=9.4Hz), 6.87(1H, d, J=8.4Hz), 7.02 (1H, d, J=8.4Hz), 7.64(1H, d, J=9.4Hz)

<u>7 (8) -ヒドロキシ-8 (7) メトキシクマリン</u> 30

(a)

[0200]

[化82]

【0201】·性状:結晶

・融点:158.3~159.1℃

· 1 H - N M R (CDCl₃) δ ppm; 4. 1 3 (3 H, s), 6. 2 4 (1 H, d, J = 9. 6 H z), 6. 2 4 (1 H, s), 6. 9 0 (1 H, d, J = 8. 6 H z), 7. 1 1 (1 H, d, J = 8. 6 H z), 7. 6 3 (1 H, d, J = 9. 6 H z)

<u>実施例8</u>

4-フェニルー7,8-ジヒドロキシクマリン

[0202]

【化83】

10 【0203】ピロガロール2.52g、ベンゾイル酢酸エチル3.46mlをトリフルオロ酢酸5mlに溶解し、2時間加熱還流した。室温に冷却後、水50mlを加え、生じた沈殿を濾取し、水、次いでヘキサンで洗った。減圧乾燥した後、ジクロロメタン 100mlに分散し、沈殿を濾取して、標記化合物2.04gを結晶として得た。

【0204】・融点;116.4~118.8℃

· ¹ H – N M R (CDCl ₃) δ ppm; 6.22(1H, s), 6.86(1H, d, J=8.8Hz), 7.00(1H, d, J=8.8Hz), 7.43 \sim 7.47(2H, m), 7.50 \sim 7.54(3H, m)

20 実施例 9

<u>4-(3, 4-ジメトキシフェニル)-7, 8-ジヒド</u> ロキシクマリン

[0205]

【化84】

OH 【0206】3,4ージメトキシベンゾイル酢酸エチル 4.33gとピロガロール2.16gをトリフルオロ酢酸45mlに 加え、8時間加熱還流した。氷水150ml中にあけ、生じ た沈殿を濾取し、水、ジイソプロピルエーテル、水にて 順次洗った。室温にて減圧乾燥し、粗成額体1.7gを得 40 た。メタノールより再結晶して、純粋な標記化合物350m gを結晶として得た。

【0207】・融点;274.1~274.4℃(分解)

• 1 H - N M R (DMSO-d₆) δ ppm; 3.79(3H, s), 3.81(3 H, s), 6.12(1H, s), 6.77(1H, d, J=8.8Hz), 6.90(1H, d, J=8.8Hz), 7.04(1H, dd, J=1.8Hz, 8.4Hz), 7.07(1H, d, J=1.8 Hz), 7.09(1H, d, J=8.4Hz), 9.36(1H, br-s), 10.14(1H, br-s)

実施例10

<u>4-(3, 4-ジヒドロキシフェニル)-7, 8-ジヒ</u> 50 <u>ドロキシクマリン</u>

55

[0208] 【化85】

【0209】4-(3,4-ジメトキシフェニル)-7, 8-ジヒドロキシクマリン 157mg(0.5mmol) をジク ロロメタン3mlに懸濁し、窒素気流下、三臭化ホウ素ジ クロロメタン溶液(1.0M)1.5mlを滴下した。室温にて1. 25時間攪拌後、三臭化ホウ素ジクロロメタン溶液(1.0 M)1.0mlをさらに滴下した。室温にて15分間攪拌後、水 を加えて析出した固体を濾取し、水洗して、標記化合物 137gを結晶として得た。

【0210】・融点;288℃(分解)

• 1 H - NMR (DMS0-d₆) δ ppm; 5.98(1H, s), 6.75~ 6.80(2H, m), 6.84 \sim 6.86(2H, m), 6.91(1H, d, J=8.8Hz), 8.30(1H, dd, J=10.8Hz), 9.25(1H, s), 9.33(1H, s), 9.39 (1H, s), 10.09(1H, s)

実施例11

3-(3, 4-ジメトキシフェニル)-7, 8-ジメト キシクマリン

[0211]

【化86】

【0212】3、4-ジメトキシ-2-ヒドロキシベン ズアルデヒド 394mgのジクロロメタン11ml溶液に炭酸力 リウム20%水溶液30mlと硫酸水素テトラブチルアンモニ 40 ウム220mg、次いで3、4-ジメトキシフェニルアセチ ルクロライド 511mgのジクロロメタン11ml溶液を加え、 室温で3時間激しく攪拌した。有機層を分取し、水槽は ジクロロメタンにてさらに1回抽出した。有機層を合わ せて水洗、飽和食塩水洗いし、硫酸マグネシウムにて乾 燥し、溶媒を減圧留去した。シリカゲルカラムクロマト **グラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=2:1→1:1→** 酢酸エチルにて溶出)にて精製し、標記化合物 220mgを 固体として得た。

56

s), 3.95(3H, s), 3.97(3H, s), 4.04(3H, s), 6.90(1H, d, J=8.8Hz), 6.93(1H, d, J=8.4Hz), 7.23(1H, d, J=8.8Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8. 4Hz, 2. 0Hz), 7. 29 (1H, d, J=2. 0Hz), 7. 71 (1H, s)

実施例12

3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-7,8-ジヒ ドロキシクマリン

[0214]

[化87]

【0215】3-(3,4-ジメトキシフェニル)-7, 8-ジメトキシクマリン 220mgのジクロロメタン 4.4ml 溶液に、三臭化ホウ素ジクロロメタン溶液(1.0) 20 M) 3.86mlを滴下し、室温にて1時間攪拌した。水と酢 酸エチルを加え、不溶物を濾去、有機層を水洗、飽和食 塩水洗いし、硫酸マグネシウムにて乾燥、溶媒を減圧留 去した。残渣にジクロロメタンを加えて析出した結晶を 濾取し、標記化合物 140mgを結晶として得た。

【0216】・融点;297℃(分解)

• ${}^{1}H - NMR (DMSO-d_{6}) \delta ppm ; 7.05(1H, d, J=8.4Hz),$ 7. 16(1H, d, J=2.4Hz), 7. 93(1H, s), 6. 75(1H, d, J=8.4Hz), 6.79(1H, d, J=8.4Hz), 6.97(1H, dd, J=2.4Hz, 8.4Hz), 9.00(1H, br-s), 9.10(1H, br-s), 9.33(1H, br-s), 10.02 *30* (1H, br-s)

実施例13

4- (4-メトキシフェニル) - 7-ヒドロキシクマリ

[0217]

【化88】

【0218】レゾルシノール2.22g及び(4-メトキシ フェニル)アセト酢酸エチル1.21gをトリフルオロ酢酸 11mlに溶解し、2時間加熱還流した。反応液を冷却後、 【0213】・'H-NMR(CDCl3) δ ppm;3.93(3H, 50 水及びジイソプロピルエーテルを加え、析出した固体を .57

瀘取し、ジエチルエーテルにて洗浄して、標記化合物1. 00gを結晶として得た。

【0219】・融点;268.2~268.7℃

• 1 H - N M R (DMSO-d₆) δ ppm; 3.82(3H, s), 6.08(1 H, s), 6.76(2H, d, J=9.2Hz), 6.77(1H, s), 7.09(2H, dd, J=6.5Hz, 2.2Hz), 7.33(1H, d, J=9.2Hz), 7.46(2H, dd, J=2.2Hz, 6.5Hz). 10.60(1H, br-s)

実施例14

<u>4-(4-ヒドロキシフェニル)-7-ヒドロキシクマ</u>リン

[0220] [伦89]

【0221】4-(4-メトキシフェニル)-7-ヒドロキシクマリン 536mgを窒素努囲気下ジクロロメタン10.7mlに懸濁し、三臭化ホウ素ジクロロメタン溶液(1.0 M)7.2mlを室温にて滴下した。30分間室温にて攪拌後、三臭化ホウ素ジクロロメタン溶液(1.0 M)2.0mlを滴下し、1時間室温にて攪拌した。水を加えて反応を停止し、生じた結晶を濾取、水とジエチルエーテルで順次洗浄し、乾燥して、標配化合物363mg を結晶として得た。

【0222】・融点;248.6~249.1℃

• 1 H - N M R (DMSO-d₆) δ ppm; 6.05(1H, s), 6.74~ 6.78(2H, m), 6.90(2H, dd, J=6.8Hz, 2.0Hz); 7.34(2H, dd, J=6.8Hz, 2.0Hz), 7.37(1H, d, J=9.2Hz), 9.93(1H, s), 10.5 9(1H, br-s)

実施例15

<u>3-(4-ヒドロキシフェニル)-7-ヒドロキシクマ</u>リン

[0223]

【化90】

【0224】3-(4-メトキシフェニル)-7-メトキシクマリン1.00g(3.55mmol)をジクロロメタン10mlに 懸濁し、三臭化ホウ素ジクロロメタン溶液(1.0M)14.2 mlを滴下して、室温にて1時間攪拌した。さらにジクロロメタン10mlと三臭化ホウ素ジクロロメタン溶液(1.0 58

M)4.0mlを加え、1時間室温にて攪拌した。水を滴下して反応を終結させ、析出した固体を濾取し、乾燥、さらにメタノールより再結晶して、標配化合物 538mgを結晶として得た。

【0225】・融点:>300℃

• 1 H - N M R (DMSO-d₆) δ ppm; 6.71(1H, d, J=2.4Hz), 6.78~6.80(3H, m), 7.51(2H, m), 7.54(1H, d, J=8.4Hz), 8.00(1H, s), 9.64(1H, br-s), 10.50(1H, br-s)

実施例16

10 3-(4-メトキシフェニル)-8-メトキシクマリン [0226] 【化91】

【0227】2-ヒドロキシ-3-メトキシベンズアルデヒド1.754gのジクロロメタン20ml溶液に20%炭酸カリウム水溶液150mlと硫酸水素テトラブチルアンモニウム1.0gを加え、4-メトキシフェニルアセチルクロライド2.694gのジクロロメタン20ml溶液を滴下して、室温にて一夜攪拌した。ジクロロメタンにて2回抽出し、有機層を水洗、飽和食塩水洗い、硫酸マグネシウム乾燥し、溶媒を減圧留去した。メタノールにて再結晶し、標記化合物1.235gを結晶として得た。

【0228】・融点;145.2~146.1℃

30 ·¹ H - N M R (CDCl₃) δ ppm; 3.86(3H, s), 3.99(3H, s), 6.97(2H, m), 7.06(1H, dd, J=1.2Hz, 8.0Hz), 7.10(1H, dd, J=1.2Hz, 8.0Hz), 7.21(1H, t, J=8.0Hz), 7.60(2H, m), 7.74(1H, s)

実施例17

3-(2-ビリジル)-7-メトキシクマリン

[0229]

【化92】

【0230】2-ヒドロキシー4-メトキシベンズアルデヒド1.00g、(2-ピリジル)-酢酸エチル0.66g、ピペリジン 0.1mlをイソプロパノール20mlに溶解し、100℃にて19時間加熱した。室温まで冷却し、析出した結晶を遮取、イソプロパノールにて洗浄し、標配化合物980mgを結晶として得た。

【0231】・融点:149.3~149.7℃

ロメタン10mlと三奥化ホウ素ジクロロメタン溶液(1.0 50 ・'H-NMR(CDCl₁) δ ppm; 3.90(3H,s), 6.87(1H,

59

d, J=2. 4Hz), 6. 89(1H, dd, J=2. 4Hz, 8. 4Hz), 7. 27(1H, ddd, J=1. 0Hz, 4. 2Hz, 8. 8Hz), 7. 55(1H, d, J=8. 4Hz), 7. 77(1H, dt, J=2. 0Hz, 4. 2Hz), 8. 40(1H, td, J=1. 0Hz, 8. 4Hz), 8. 67(1H, qd, J=1. 0Hz, 4. 2Hz), 8. 73(1H, s)

実施例18

3-(2-ピリジル)-7-ヒドロキシクマリン

[0232]

【化93】

【0233】3-(2-ビリジル)-7-メトキシクマリン510mgとピリジン塩酸塩2.0gを混合し、210℃にて30分間加熱した。反応混合物を室温まで冷却後、水を加え、析出した固体を濾取、水洗、乾燥して、標記化合物479mgを結晶として得た。

【0234】・融点;>300℃

・1 H - N M R (DMSO-d₆) δ ppm; 6.81 (1H, d, J=2.0Hz), 6.88 (1H, dd, J=2.0Hz, 8.4Hz), 7.55 (1H, dd, J=5.6Hz, 6.8Hz), 7.74 (1H, d, J=8.4Hz), 8.08 (1H, dd, J=6.8Hz, 8.4Hz), 8.30 (1H, d, J=8.4Hz), 8.73 (1H, d, J=5.6Hz), 8.82 (1H, s) 実施例 1 9

<u>3-(4-ヒドロキシフェニル)-8-ヒドロキシクマ</u>リン

[0235]

【化94】

【0236】3-(4-メトキシフェニル)-8-メトキシクマリン 1.128gをジクロロメタン22mlに懸濁し、窒素気流下、三臭化ホウ素ジクロロメタン溶液(1.0M)を滴下した。室温にて5時間攪拌した後、水を滴下して反応を停止させ、析出した固体を濾取、水洗して、標記 40化合物 804mgを結晶として得た。

【0237】・融点;257.7℃(分解)

• 1 H - N M R (DMSO-d₆) δ ppm; 6.82(2H, d, J=8.6Hz), 7.04(1H, dd, J=3.2Hz, 6.4Hz), 7.10~7.15(2H, m), 7.57 (1H, d, J=8.6Hz), 8.06(1H, s), 9.70(1H, br-s), 10.16(1H, br-s)

製造例24

<u>2-(3, 4-ジメトキシフェニル) -4, 4-ジメチ</u>ルオキサゾリン

[0238]

【化95】

60

【0239】3,4-ジメトキシ安息香酸9.11gのジクロロメタン90ml溶液にチオニルクロリド4.35ml(60mmol)を加え、50℃にて1時間加熱した。減圧留去した後、残渣をジクロロメタン20mlに溶解し、氷冷下、2,2-ジメチルアミノエタノール11.4mlのジクロロメタン20ml溶液を滴下し、氷冷下1時間攪拌した。不溶物を濾去し、濾液を減圧乾固した。残渣をジクロロメタン40mlに溶解し、チオニルクロリド8.7mlを氷冷下滴下し、5分間攪拌後、減圧留去した。残渣を水に溶解し、炭酸水素ナト20リウムにてpH=8に調整した。酢酸エチルにて2回抽出し、有機層を飽和食塩水にて洗浄、硫酸マグネシウムにて乾燥し、粗成績体11.7gを得た。残渣をジクロロメタンーへキサンより再結晶し、標記化合物 9.5gを結晶として得た。

【0240】・融点;63.0~63.5℃

• 1 H - N M R (CDCl₃) δ ppm; 1. 38(6H, s), 3. 92(3H, s), 3. 94(3H, s), 4. 09(2H, s), 6. 87(1H, d, J=8. 4Hz), 7. 46(1H, d, J=2. 0Hz), 7. 53(1H, dd, J=2. 0Hz, 8. 4Hz)

製造例25

30 <u>2-(3, 4-ジメトキシ-2-ヨードフェニル) -</u> 4, 4-ジメチルオキサゾリン

[0241]

【化96】

【0242】2-(3,4-ジメトキシフェニル)-4,4-ジメチルオキサゾリン3.00gをテトラヒドロフラン 100mlに溶解し、窒素気流下、寒剤にて冷却しながら、ノルマルブチルリチウムヘキサン溶液(1.6M)8.8mlを内温-15℃から-11℃にて滴下した。 1.5時間攪拌し、ヨウ素3.78gのテトラヒドロフラン60ml溶液を滴下し、室温に昇温させて 1.5時間攪拌した。冷却下、水50ml、次いでチオ硫酸ナトリウム水溶液(5.4g/30ml)を

加え、酢酸エチルにて抽出した。有機層を水洗、飽和食 塩水洗い、硫酸マグネシウム乾燥し、溶媒を減圧留去し た。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン: **酢酸エチル=3:1→3:2にて溶出)にて精製し、標** 記化合物 2.585gを油状物として得た。

 $[0\ 2\ 4\ 3] \cdot {}^{1}H - NMR(CDC)_{3} \delta ppm: 1.41(6H)$ s), 3.82(3H,s), 3.88(3H,s), 4.12(2H,s), 6.88(1H,d, J=8.5Hz), 7. 31(1H, d, J=8.5Hz)

製造例26

<u>ル)) -3, 3',4,4'-テトラメトキシピフェニル</u> [0244]

【化97】

【0245】2-(3,4-ジメトキシ-2-ヨードフ ェニル) - 4, 4-ジメチルオキサゾリン1.04gをジメ チルホルムアミド 1.5mlに溶解し、銅粉1.01gを加えて 110℃にて 2.5時間、 140℃にて 1.5時間攪拌した。ジ クロロメタン20mlを加えて不溶物を濾去し、残渣は 180 mlのジクロロメタンで洗った。洗液と濾液をあわせてア ンモニア水(100ml×3) で洗い、水洗、硫酸マグネシウ ムで乾燥し、溶媒を減圧留去した。シリカゲルカラムク 30 ロマトグラフィー (ジクロロメタン: メタノール= 10 0:1→50:1→10:1にて溶出) にて精製し、標記化 合物 364mgを結晶として得た。

【0246】・融点;90.6~92.4℃

• 1 H - NMR (CDCl₃) δ ppm; 1.14(6H, s), 1.26(6H, s), 3.57(2H, d, J=8.2Hz), 3.65(6H, s), 3.74(1H, d, J=8.2 Hz), 3. 93(6H, s), 6. 92(2H, d, J=8.8Hz), 7. 62(2H, d, J=8.8Hz)

実施例20

5, 10-ジヒドロキシ-1, 6-ジオキサ-2, 7- 40 s), 8.07(2H, s) ジオキソー1, 2, 6, 7-テトラヒドロピロン

[0247]

【化98】

【0248】2,2'-ピス(2-(4,4-ジメチル 2, 2'-ビス(2-(4, 4-ジメチルオキサゾリニ 10 オキサゾリニル))-3, 3',4,4'-テトラメトキ シピフェニル 120mgとピリジン塩酸塩 490mgを混合し、 200℃にて20分間加熱した。室温まで冷却後、水5回を 加え、析出した固体を遠心分離(2500rps, 5min) にて分 離した。エチルエーテル、水にて洗った後、乾燥し、標 記化合物50mgを結晶として得た。

【0249】・融点:>300℃

• 1 H - NMR (DMS0-d₆) δ ppm; 7.31(2H, d, J=8.6Hz), 7. 96(2H, d, J=8. 6Hz), $11.4\sim12.0(2H, br-s)$

• 13 C - NMR (DMS0-d₆) δ ppm : 110.3, 119.6, 127.

20 0, 137.0, 150.9, 159.3

実施例21

エラグ酸テトラアセテート

[0250]

【化99】

【0251】エラグ酸2水和物 5.0gをピリジン 125ml に懸濁させ、無水酢酸50mlを加え3時間加熱還流した。 析出している生成物を熱時濾過し、ジエチルエーテルで 洗浄し、乾燥すると、標記化合物4.47gが淡黄色結晶と して得られた。さらに、冷却した母液より析出した結晶 を濾過し、0.58gの標記化合物を得た。

【0252】・融点;>300℃

• 1 H - NMR (CDCl₃) δ ppm; 2.39(6H, s), 2.47(6H,

· MS; 471(M+H)+

実施例22

エラグ酸4, 4'-ジアセテート

[0253]

【化100】

【0254】エラグ酸テトラアセテート 2.0gをピリジ ン10mlに懸濁させ加熱した。還流を始めると同時に水5 回を加え、その後4分間加熱還流した。この間一旦溶解 10 後析出した結晶を冷後濾過し、水、メタノール、アセト ンで洗浄し、乾燥した。ジメチルホルムアミドより再結 晶すると、標記化合物 800mgが無色の結晶として得られ

【0255】・融点;>300℃

• 1 H - N M R (DMS0-d₆) δ ppm; 2.89(6H, s), 7.95(2

· MS; 387(M+H)+

製造例27

4, 4', 6, 6' -テトラニトロー2, 2' -ピフェニ 20 ルジカルポン酸

[0256]

【化101】

【0257】濃硫酸 165mlに氷冷下発煙硝酸 220mlを加 フェニルジカルボン酸 22.22gを少しずつ加え、内温が 85℃になるまで加熱した。同温度にて7時間攪拌後、反 応液を冷却し、氷水2リットル中に加え、酢酸エチル5 00mlで2回抽出した。抽出液を飽和食塩水 500mlで2回 洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後溶媒を留去すると、 標記化合物 33.43gが黄色不定形固体として得られた。

 $[0.258] \cdot {}^{1}H - NMR (DMSO-d_{6}) \delta ppm; 9.11(2)$ H, d, J=2.5Hz), 8. 94 (2H, d, J=2.5Hz)

実施例23

4, 4'-ジニトロー6, 6'-ジヒドロキシジフェニ 40 ル酸 2, 6, 2',6' ージラクトン

[0259]

【化102】

[0260] 4, 4', 6, 6' - F > 5 = 1 - 2, 2'-ピフェニルジカルボン酸29.8gをジメチルホルム アミド50mlに溶解させ、 130℃にて 9 時間攪拌した。冷

後、反応液より溶媒を留去し、メタノール 100mlを加 え、析出した結晶を濾過した。エタノール、続いてn-ヘキサンで洗浄し、乾燥すると、標記化合物 14.74gが

褐色の粉末として得られた。 【0261】・融点;>300℃

• 1 H - NMR (DMSO-d₆) δ ppm; 8.84(2H, d, J=2.0Hz). 8.76(2H, d, J=2.0Hz)

· MS (EI) ; 328(M⁺)

実施例24

3, 3'-ジ-O-メチルエラグ酸(R=R'=E)及び3, 3',4-トリー〇-メチルエラグ酸(R=H, R'=Me)

[0 2 6 2]

【化103】

【0263】エラグ酸 2.0gをジメチルホルムアミ ド30mlに懸濁し、炭酸カリウム 2.0gを加え、室温にて 30分間攪拌した。これにヨウ化メチル 3.5gを加え、60 ℃にて5時間攪拌した。冷後、反応溶液に1N塩酸を加 えて酸性とし、酢酸エチル 300mlと氷水 300mlの混液中 に加え、有機層を分取した。硫酸マグネシウムにて乾燥 えると、内温が35℃まで上昇した。これに2,2'-ビ 30 後、溶媒を留去し、得られた残渣をカラムクロマトグラ フィー (クロロホルム:メタノール=98:2) にて精製 すると、ジメチル体が黄色粉末として35mg、トリメチル 体が黄色粉末として58mg得られた。

【0264】3、3'ージー〇-メチルエラグ酸

• 1 H - NMR (DMS0-d₆) δ ppm; 7.51(2H, s), 4.02(6 H, s)

・融点:>320℃

· MS; 331(N+H)+

3, 3',4-トリー〇-メチルエラグ酸

• 1 H - NMR (DMS0-d₆) δ ppm; 7.55(1H, s), 7.50(1 H, s), 4.02(3H, s), 4.01(3H, s), 4.00(3H, s)

・融点:>320℃

 \cdot MS; 345 (M+H) +

実施例25

4, 4'-ジアミノー6, 6'-ジヒドロキシジフェニ ル酸 2, 6, 2', 6'-ジラクトン

[0265]

(化104)

【0266】パラジウム-炭素 (10%)330mgをテトラヒ ドロフラン10ml、水5ml、酢酸5mlの混液に懸濁させ、 これに4, 4'-ジニトロー6, 6'-ジヒドロキシジ 10 6.91(2H, d, J=2.0Hz), 6.02(4H, s) フェニル酸 2, 6, 2', 6' - ジラクトン1.42gのテ

トラヒドロフラン 100ml 懸濁液を加え、水索気流下、常 温常圧にて接触還元を一夜行った。溶媒の3分の2を注 意して留去し、これにジメチルホルムアミド 200mlを加 え、加熱して析出した生成物を溶解した。熱時濾過して パラジウムー炭素を濾去し、母液を濃縮した。得られた 残渣にメタノール20mlを加え、不溶の固体を濾取する

66

【0267】・融点;>300℃

• 1 H - N M R (DMS0-d₆) δ ppm; 7. 18(2H, d, J=2. OHz),

と、標記化合物 400mgが赤褐色の粉末として得られた。

·MS (EI); 268 (M+)

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号 FΙ

C 0 7 D 311/80

技術表示箇所

C 0 7 D 311/80

493/06

(72)発明者 ツァイ・スァオチィン

中華人民共和国100083ペイジンシエン、ハ イディアンク,シュエイャンルー,38ハ オ、ペイジン・メディカル・ユニバーシテ ィー内

(72)発明者 ツァオ・イユイン

中華人民共和国100083ペイジンシエン、ハ イディアンク,シュエイャンルー,38ハ オ、ペイジン・メディカル・ユニパーシテ ィー内

(72)発明者 リャン・ホン

中華人民共和国100083ペイジンシエン、ハ イディアンク、シュエイャンルー、38ハ オ,ペイジン・メディカル・ユニパーシテ ィー内

(72)発明者 イャン・シュウウェイ

493/06

中華人民共和国100083ペイジンシエン、ハ イディアンク,シュエイャンルー,38ハ オ、ペイジン・メディカル・ユニパーシテ ィー内

(72)発明者 甲斐 康信

茨城県新治郡新治村大字田土部2084-2

(72) 発明者 加来 由美子

茨城県つくば市春日4-10-20 セジュー ル春日302

(72) 発明者 塚田 格

茨城県つくば市稲荷前9-7 つくばね第 2寮406

(72)発明者 柳澤 学

茨城県つくば市天久保2-23-5 メゾン 学園302

(72)発明者 谷口 博之

茨城県つくば市吾妻4-14-5-502